(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-26421 (P2000-26421A)

(43)公開日 平成12年1月25日(2000.1.25)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ				テーマコード(<i>参考</i>)
C 0 7 D 2	13/70			C 0 7	D 213/70			
A 0 1 N	43/08			A 0 1	N 43/08		Α	
	43/10				43/10		Α	
	43/40	101			43/40		101M	
	43/54				43/54		В	
			審查請求	未請求	請求項の数4	OL	(全 44 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平11-19418

(22)出願日 平成11年1月28日(1999.1.28)

(31)優先権主張番号 特願平10-30324

(32)優先日 平成10年1月29日(1998.1.29)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000000169

クミアイ化学工業株式会社

東京都台東区池之端1丁目4番26号

(71)出願人 000102049

イハラケミカル工業株式会社

東京都台東区池之端1丁目4番26号

(72)発明者 鳥谷部 啓二

静岡県磐田郡福田町塩新田408番地の1

株式会社ケイ・アイ研究所内

(72)発明者 伊藤 稔

静岡県磐田郡福田町塩新田408番地の1

株式会社ケイ・アイ研究所内

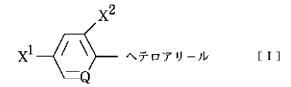
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ジアリールスルフィド誘導体及び有害生物防除剤

(57)【要約】

【課題】作物に悪影響を及ぼすことなく、種々の有害生物を殺滅防除することができるジアリールスルフィド誘導体を提供する。

【解決手段】一般式[I]



(式中、Qは窒素原子又はCX3を示し、X1はハロゲン原子、C1~C3のハロアルキル基、C1~C3のハロアルキルチオ基又はC1~C3のハロアルキルスルホニル基等を示し、X2はハロゲン原子、ニトロ基又はシアノ基を示し、X3は水素原子又はハロゲン原子等を示し、nは0、1又は2を示し、ヘテロアリールはチアゾール環、チオフェン環等を示す。)にて表されるジアリールスルフィド誘導体及び該ジアリールスルフィド誘導体を有効成分として含有する有害生物防除剤。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式[I]、

【化1】

{式中、Qは窒素原子又はCX3を示し、X1は水素原

子、ハロゲン原子、 $C1\sim C4$ のハロアルキル基、 $C1\sim C4$ のハロアルコキシ基、 $C1\sim C4$ のハロアルキルチオ基、 $C1\sim C4$ のハロアルキルスルフィニル基又は $C1\sim C4$ のハロアルキルスルホニル基を示し、X2、 X3は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、 $C1\sim C4$ のアルキルチオ基、 $C1\sim C4$ のアルキルスルスールスルスール基又は $C1\sim C4$ のアルキルスルホニル基を示し、ヘテロアリール基は一般式、

【化2】

で表される基を示し、上記式中、mは0又は1を示し、 ROは水素原子、C1~C4のアルキル基(該基はハロ ゲン原子、シアノ基、C1~C4のアルコキシ基又はC 1~C4のアルキルカルボニルオキシ基によりモノ置換 又はポリ置換されてもよい)、 C2~C4のアルケニル 基(該基はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又 はポリ置換されてもよい)又はC2~C4のアルキニル 基(該基はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又 はポリ置換されてもよい)を示し、R1、R2及びX4 は互いに独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、ヒドロキシル基、C1~C4のアルキル基 (該基はハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、C 1~C4のアルコキシ基、C1~C4のアルキルカルボ ニルオキシ基、C1~C4のハロアルキルカルボニルオ キシ基、C1~C4のアルキルチオ基、チオシアノ基、 C1~C4のジアルキルアミノ基、C1~C4のアルキ ルスルホニル基、C1~C4のハロアルキルチオ基、C 1~C4のハロアルキルスルホニル基又はC1~C4の アルコキシカルボニルアミノ基によりモノ置換又はポリ 置換されてもよい)、C2~C4のアルケニル基(該基 はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置 換されてもよい)、C2~C4のアルキニル基(該基は ハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置換 されてもよい)、C1~C4のアルコキシ基(該基はハ ロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、C1~C4の アルコキシ基、C1~C4のアルコキシカルボニル基、 C1~C4のハロアルコキシカルボニル基又はC1~C 4のアルキルチオ基によりモノ置換又はポリ置換されて もよい)、C2~C4のアルケニルオキシ基(該基はハ ロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置換さ れてもよい)、C2~C4のアルキニルオキシ基(該基 はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置 換されてもよい)、SOnR4(式中、R4はC1~C 4のアルキル基、C3~C6のシクロアルキル基、C4 ~C7のシクロアルキルメチル基、C1~C4のハロア ルキル基、C2~C4のアルケニル基又はC2~C4の アルキニル基を示し、nは0~2の整数を示す。)、N R5R6 [式中、R5及びR6は互いに独立して、水素 原子、C1~C4のアルキル基(該基はハロゲン原子、 シアノ基、ヒドロキシル基、C1~C4のアルコキシ

のハロアルコキシカルボニル基又はC1~C4のアルキ ルチオ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、 C2~C4のアルケニル基(該基はハロゲン原子又はシ アノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)又は C2~C4のアルキニル基(該基はハロゲン原子又はシ アノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)を示 す。]、N(COR7) R5 [式中、R5は前記と同じ 意味を示し、R7は水素原子、C1~C4のアルキル基 (該基はハロゲン原子、シアノ基又はC1~C4のアル コキシ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、 C1~C4のアルコキシ基(該基はハロゲン原子、シア ノ基又はC1~C4のアルコキシ基によりモノ置換又は ポリ置換されてもよい)、C2~C4のアルケニル基 (該基はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又は ポリ置換されてもよい)、C2~C4のアルケニルオキ シ基(該基はハロゲン原子によりモノ置換又はポリ置換 されてもよい)、フェニル基(該基はハロゲン原子、シ アノ基、C1~C4のアルキル基又はC1~C4のアル コキシ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、 C2~C4のアルキニル基(該基はハロゲン原子又はシ アノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)又は C2~C4のアルキニルオキシ基を示す。]、COR 5、CO2R5(式中、R5は前記と同じ意味を示 す。) 又はC(R5) = NOR6(式中、R5及びR6 は前記と同じ意味を示す。)を示すが、少なくともR1 もしくはR2の何れか一方又はR1、R2もしくはX4 の一つはSOnR4 (式中、R4及びnは前記と同じ意 味を示す。)を示し、R3及びX5は水素原子、ハロゲ ン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基、C1~ C4のアルキル基(該基はハロゲン原子、シアノ基、ヒ ドロキシル基、C1~C4のアルコキシ基、C1~C4 のアルキルカルボニルオキシ基、C1~C4のハロアル キルカルボニルオキシ基又はC1~C4のアルキルチオ 基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~

基、C1~C4のアルコキシカルボニル基、C1~C4

C4のアルケニル基(該基はハロゲン原子又はシアノ基 によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C 4のアルキニル基(該基はハロゲン原子又はシアノ基に よりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C1~C4 のアルコキシ基(該基はハロゲン原子、シアノ基、ヒド ロキシル基、C1~C4のアルコキシ基、C1~C4の アルコキシカルボニル基、C1~C4のハロアルコキシ カルボニル基又はC1~C4のアルキルチオ基によりモ ノ置換又はポリ置換されてもよい)、 C2~C4のアル ケニルオキシ基(該基はハロゲン原子又はシアノ基によ りモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C4の アルキニルオキシ基(該基はハロゲン原子又はシアノ基 によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、COR 5、CO2R5 (式中、R5は前記と同じ意味を示 す。)、NR5R6、C(R5) = NOR6 (式中、R 5、R6は前記と同じ意味を示す。)又はN(COR 7) R5 (式中、R5及びR7は前記と同じ意味を示 す。)を示す。ただし、X1およびX2が同時に水素原 子となることはなく、さらにヘテロアリール基が一般式 [A-7] の時、R4はC4~C7のシクロアルキルメ チル基又はC1~C6のハロアルキル基を示す。} にて 表されるジアリールスルフィド誘導体。

【請求項2】 請求項1記載のジアリールスルフィド誘導体を有効成分として含有する有害生物防除剤。

【請求項3】一般式

【化3】

「A-2"」で表される基を示し、上記式中、R1、及びR2、「A-3"」は互いに独立して水素原子、ハロゲン原子、C1~C4のアルキル基(該基はハロゲン原子、C1~C4のアルコキシ基、C1~C4のアルキルチオ基又はC1~C4のジアルキルアミノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C4のアルケニル基(該基はハロゲン原子によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C1~C4のアルコキシ基(該基はハロゲン原子、C1~C4のアルコキシ基又はC1~C4のアルキルチオ基により

モノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C4のアルケニルオキシ基(該基はハロゲン原子によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、SOnR4'(式中、R4'はC1~C4のアルキル基、C3~C6のシクロアルキル基、C4~C7のシクロアルキルメチル基、C1~C4のハロアルキル基、C2~C4のアルケニル基又はC2~C4のアルキニル基を示し、nは0~2の整数を示す。)、NR5'R6'[式中、R5'及びR6'は互いに独立して、C1~C4のアルキル基(該基はハ

ロゲン原子、C1~C4のアルコキシ基又はC1~C4 のアルキルチオ基によりモノ置換又はポリ置換されても よい)又はC2~C4のアルケニル基(該基はハロゲン 原子によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)を示 す。] を示し、R 3 は水素原子、ハロゲン原子、C 1 ~C4のアルキル基(該基はハロゲン原子、C1~C4 のアルコキシ基、又はC1~C4のアルキルチオ基によ りモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C4の アルケニル基(該基はハロゲン原子によりモノ置換又は ポリ置換されてもよい)、C1~C4のアルコキシ基 (該基はハロゲン原子、C1~C4のアルコキシ基又は C1~C4のアルキルチオ基によりモノ置換又はポリ置 換されてもよい)、C2~C4のアルケニルオキシ基 (該基はハロゲン原子によりモノ置換又はポリ置換され てもよい) 又はNR5' R6' (式中、R5'、R6' は前記と同じ意味を示す。)を示す。)で表されるヘテ ロアリールリチウムと、一般式

【化6】

$$X^{1}$$
 \longrightarrow $X^{2'}$ $X^{3'}$ $X^{3'}$ $X^{3'}$

(式中、Q'は窒素原子又はCX3'を示し、X1'は水素原子、ハロゲン原子、C1~C4のハロアルキル基、C1~C4のハロアルコキシ基、C1~C4のハロアルキルチオ基、C1~C4のハロアルキルスルフィニル基又はC1~C4のハロアルキルスルホニル基を示し、X2'、X3'は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、C1~C4のアルキルスルナオ基、C1~C4のアルキルスルフィニル基又はC1~C4のアルキルスルホニル基を示し、L3'はハロゲン原子を示す。但し、X1'およびX2'が同時に水素原子となることはない。)で表される化合物とを反応させることによる、一般式

【化7】

$$X^{2'}$$
 $X^{2'}$
Hetero
 $[B-A]$

(X1', X2',

【化8】

及びQ'は前記と同じ意味を示す。) で表される化合物の製造方法。

【請求項4】 一般式 [B] で表される化合物のQ'が CX3'で、X2'及びX3'が塩素原子であり、L3'がフッ素原子である、請求項3記載の一般式 [B-A] で表される化合物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なジアリール スルフィド誘導体及びこれを有効成分として含有する有 害生物防除剤に関するものである。

[0002]

【従来の技術】これまでジアリールスルフィド誘導体が 殺虫剤として使用し得ることが、例えば、東ドイツ特許 222020号公報明細書、東ドイツ特許222021 号公報明細書、ヨーロッパ特許36711号公報明細書 及び米国特許3879553号明細書等に報告されてい るが、本発明のジアリールスルフィド誘導体は未だ知ら れていない。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】近年、既存の市販殺虫剤には残留、蓄積、環境汚染等の問題から使用が規制されたり、長期使用によって抵抗性害虫が発生し、効力の薄れたものも出ている。そのため低薬量において高い効力を有し、安全性に優れた殺虫剤の開発が望まれている。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、このような状況に鑑み種々のジアリールスルフィド誘導体を合成し、その生理活性について検討を重ねた。その結果、本発明化合物が種々の有害生物、特に農園芸有害生物であるコナガ、ニカメイガ、シロイチモジョトウ等に代表される鱗翅目害虫、トビイロウンカ、ツマグロョコバイ、ワタアブラムシ等に代表される半翅目害虫、ナミハダニ、リンゴハダニ等に代表されるハダニ類及びアズキゾウムシ等に代表される鞘翅目害虫に卓効を示すことを見いだし、本発明を完成したものである。

【0005】即ち、本発明は(1)一般式「I]、

[0006]

【化9】

{式中、Qは窒素原子又はCX3を示し、X1は水素原子、ハロゲン原子、C1~C4のハロアルキル基、C1~C4のハロアルコキシ基、C1~C4のハロアルキル チオ基、C1~C4のハロアルキルスルフィニル基又はC1~C4のハロアルキルスルホニル基を示し、X2、X3は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、シアノ基、C1~C4のアルキルチオ基、C1~C4のアルキルスルフィニル基又はC1~C4のアルキルスルホニル基を示し、ヘテロアリール基は一般式、

[0007]

【化10】

$$\begin{bmatrix} A-1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-3 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-4 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} A-6 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-7 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-8 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-9 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-10 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-11 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} A-11$$

で表される基を示し、上記式中、mは0又は1を示し、 ROは水素原子、C1~C4のアルキル基(該基はハロ ゲン原子、シアノ基、C1~C4のアルコキシ基又はC 1~C4のアルキルカルボニルオキシ基によりモノ置換 又はポリ置換されてもよい)、С2~С4のアルケニル 基(該基はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又 はポリ置換されてもよい)又はC2~C4のアルキニル 基(該基はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又 はポリ置換されてもよい)を示し、R1、R2及びX4 は互いに独立して水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 ニトロ基、ヒドロキシル基、C1~C4のアルキル基 (該基はハロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、C 1~C4のアルコキシ基、C1~C4のアルキルカルボ ニルオキシ基、C1~C4のハロアルキルカルボニルオ キシ基、C1~C4のアルキルチオ基、チオシアノ基、 C1~C4のジアルキルアミノ基、C1~C4のアルキ ルスルホニル基、C1~C4のハロアルキルチオ基、C 1~C4のハロアルキルスルホニル基又はC1~C4の アルコキシカルボニルアミノ基によりモノ置換又はポリ 置換されてもよい)、C2~C4のアルケニル基(該基 はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置 換されてもよい)、C2~C4のアルキニル基(該基は ハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置換 されてもよい)、C1~C4のアルコキシ基(該基はハ ロゲン原子、シアノ基、ヒドロキシル基、C1~C4の アルコキシ基、C1~C4のアルコキシカルボニル基、 C1~C4のハロアルコキシカルボニル基又はC1~C 4のアルキルチオ基によりモノ置換又はポリ置換されて もよい)、C2~C4のアルケニルオキシ基(該基はハ ロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置換さ

れてもよい)、C2~C4のアルキニルオキシ基(該基 はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置 換されてもよい)、SOnR4(式中、R4はC1~C 4のアルキル基、C3~C6のシクロアルキル基、C4 ~ C 7 のシクロアルキルメチル基、C 1 ~ C 4 のハロア ルキル基、C2~C4のアルケニル基又はC2~C4の アルキニル基を示し、nは0~2の整数を示す。)、N R5R6「式中、R5及びR6は互いに独立して、水素 原子、C1~C4のアルキル基(該基はハロゲン原子、 シアノ基、ヒドロキシル基、C1~C4のアルコキシ 基、C1~C4のアルコキシカルボニル基、C1~C4 のハロアルコキシカルボニル基又はC1~C4のアルキ ルチオ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、 C2~C4のアルケニル基(該基はハロゲン原子又はシ アノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい) 又は C2~C4のアルキニル基(該基はハロゲン原子又はシ アノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)を示 す。]、N(COR7) R5 [式中、R5は前記と同じ 意味を示し、R7は水素原子、C1~C4のアルキル基 (該基はハロゲン原子、シアノ基又はC1~C4のアル コキシ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、 C1~C4のアルコキシ基(該基はハロゲン原子、シア ノ基又はC1~C4のアルコキシ基によりモノ置換又は ポリ置換されてもよい)、C2~C4のアルケニル基 (該基はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又は ポリ置換されてもよい)、C2~C4のアルケニルオキ シ基(該基はハロゲン原子によりモノ置換又はポリ置換 されてもよい)、フェニル基(該基はハロゲン原子、シ アノ基、C1~C4のアルキル基又はC1~C4のアル コキシ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、

C2~C4のアルキニル基(該基はハロゲン原子又はシ アノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)又は C2~C4のアルキニルオキシ基を示す。]、COR 5、CO2R5 (式中、R5は前記と同じ意味を示 す。) 又はC(R5) = NOR6 (式中、R5及びR6 は前記と同じ意味を示す。) を示すが、少なくともR1 もしくはR2の何れか一方又はR1、R2もしくはX4 の一つはSOnR4(式中、R4及びnは前記と同じ意 味を示す。)を示し、R3及びX5は水素原子、ハロゲ ン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキシル基、C1~ C4のアルキル基(該基はハロゲン原子、シアノ基、ヒ ドロキシル基、C1~C4のアルコキシ基、C1~C4 のアルキルカルボニルオキシ基、C1~C4のハロアル キルカルボニルオキシ基又はC1~C4のアルキルチオ 基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~ C4のアルケニル基(該基はハロゲン原子又はシアノ基 によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C 4のアルキニル基(該基はハロゲン原子又はシアノ基に よりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C1~C4 のアルコキシ基(該基はハロゲン原子、シアノ基、ヒド ロキシル基、C1~C4のアルコキシ基、C1~C4の アルコキシカルボニル基、C1~C4のハロアルコキシ カルボニル基又はC1~C4のアルキルチオ基によりモ ノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~С4のアル ケニルオキシ基(該基はハロゲン原子又はシアノ基によ りモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C4の アルキニルオキシ基(該基はハロゲン原子又はシアノ基によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、COR 5、CO2R5(式中、R5は前記と同じ意味を示す。)、NR5R6、C(R5)=NOR6(式中、R5、R6は前記と同じ意味を示す。)又はN(COR7)R5(式中、R5及びR7は前記と同じ意味を示す。)を示す。ただし、X1およびX2が同時に水素原子となることはなく、さらにヘテロアリール基が一般式 [A-7]の時、R4はC4~C7のシクロアルキルメチル基又はC1~C6のハロアルキル基を示す。)にて表されるジアリールスルフィド誘導体及び、(2)一般式 [1] 記載のジアリールスルフィド誘導体を有効成分として含有する有害生物防除剤(3) 一般式

[0008]

【化11】

{式中

[0009]

【化12】



は一般式、

[0010]

【化13】

[A-2] [A-3] で表される基を示し、上記式中、R1,及びR2,は互 いに独立して水素原子、ハロゲン原子、C1~C4のア ルキル基(該基はハロゲン原子、C1~C4のアルコキ シ基、C1~C4のアルキルチオ基又はC1~C4のジ アルキルアミノ基によりモノ置換又はポリ置換されても よい)、C2~C4のアルケニル基(該基はハロゲン原 子によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C1~ C4のアルコキシ基(該基はハロゲン原子、C1~C4 のアルコキシ基又はC1~C4のアルキルチオ基により モノ置換又はポリ置換されてもよい)、 C2~C4のア ルケニルオキシ基(該基はハロゲン原子によりモノ置換 又はポリ置換されてもよい)、SOnR4'(式中、R 4'はC1~C4のアルキル基、C3~C6のシクロア ルキル基、C4~C7のシクロアルキルメチル基、C1 ~C4のハロアルキル基、C2~C4のアルケニル基又 はC2~C4のアルキニル基を示し、nは0~2の整数 を示す。)、NR5'R6'[式中、R5'及びR6' は互いに独立して、C1~C4のアルキル基(該基はハ

[A-4'] ロゲン原子、C1~C4のアルコキシ基又はC1~C4 のアルキルチオ基によりモノ置換又はポリ置換されても よい)又はC2~C4のアルケニル基(該基はハロゲン 原子によりモノ置換又はポリ置換されてもよい)を示 す。] を示し、R3'は水素原子、ハロゲン原子、C1 ~C4のアルキル基(該基はハロゲン原子、C1~C4 のアルコキシ基、又はC1~C4のアルキルチオ基によ りモノ置換又はポリ置換されてもよい)、C2~C4の アルケニル基(該基はハロゲン原子によりモノ置換又は ポリ置換されてもよい)、C1~C4のアルコキシ基 (該基はハロゲン原子、C1~C4のアルコキシ基又は C1~C4のアルキルチオ基によりモノ置換又はポリ置 換されてもよい)、C2~C4のアルケニルオキシ基 (該基はハロゲン原子によりモノ置換又はポリ置換され てもよい) 又はNR5'R6'(式中、R5'、R6' は前記と同じ意味を示す。)を示す。)で表されるヘテ ロアリールリチウムと、一般式

[0011]

【化14】

$$X^{1'}$$
 $X^{2'}$ $X^{2'}$ $X^{2'}$ $X^{2'}$ $X^{2'}$

(式中、Q'は窒素原子又はCX3'を示し、X1'は水素原子、ハロゲン原子、C1~C4のハロアルキル基、C1~C4のハロアルキン基、C1~C4のハロアルキルチオ基、C1~C4のハロアルキルスルフィニル基又はC1~C4のハロアルキルスルホニル基を示し、X2'、X3'は水素原子、ハロゲン原子、ニトロ基、C1~C4のアルキルスルナオ基、C1~C4のアルキルスルフィニル基又はC1~C4のアルキルスルホニル基を示し、L3'はハロゲン原子を示す。但し、X1'およびX2'が同時に水素原子となることはない。)で表される化合物とを反応させることによる、一般式

[0012]

【化15】

$$X^{2'}$$

Whetero $[B-A]$

(X1', X2'

[0013]

【化16】

-(Hetero

及びQ'は前記と同じ意味を示す。)で表される化合物の製造方法を提供するものである。

【0014】尚、本明細書において、用いられる用語の 定義を以下に示す。

【0015】ハロゲン原子とは、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を示す。

【0016】アルキル基とは、特に限定しない限り、炭素数が $1\sim4$ の直鎖又は分岐鎖のアルキル基を意味し、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、メイソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等を挙げることができる。

【0017】シクロアルキル基とは、炭素数が3~6のシクロアルキル基を示し、例えばシクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基等を挙げることができる。

【0018】シクロアルキルメチル基とは、シクロアルキル部分が上記の意味である(シクロアルキル)-CH2-基を示し、例えばシクロプロピルメチル基等を挙げることができる。

【0019】アルケニル基とは、炭素数が2から4の直鎖又は分岐鎖のアルケニル基を示し、例えばエテニル基、2一プロペニル基等を挙げることができる。

【0020】アルケニルオキシ基とは、アルケニル部分

が上記の意味である(アルケニル) - O - 基を示し、例 えばアリルオキシ基等を挙げることができる。

【0021】アルキニル基とは、炭素数が2から4の直 鎖又は分岐鎖のアルキニル基を示し、例えばプロパルギ ル基等を挙げることができる。

【0022】アルキニルオキシ基とは、アルキニル部分が上記の意味である(アルキニル)-O-基を示し、例えばプロパルギルオキシ基等を挙げることができる。

【0023】ハロアルキル基とは、特に限定しない限り、同一又は相異なるハロゲン原子 $1\sim13$ で置換されている炭素数が $1\sim6$ の直鎖又は分岐鎖のアルキル基を示し、例えばクロロメチル基、トリフルオロメチル基、テトラフルオロエチル基等を挙げることができる。

【0024】ハロアルコキシ基とは、ハロアルキル部分が上記の意味である(ハロアルキル)-O-基を示し、例えばトリフルオロメトキシ基、ジフルオロメトキシ基等を挙げることができる。

【0025】ハロアルキルチオ基、ハロアルキルスルフィニル基及びハロアルキルスルホニル基とは、ハロアルキル部分が上記の意味である(ハロアルキル)-S-基、(ハロアルキル)-SO-基、(ハロアルキル)-SO2-基を示し、例えばトリフルオロメチルチオ基、トリフルオロメチルスルカニル基等を挙げることができる。

【0026】アルコキシ基とは、アルキル部分が上記の意味である(アルキル)-O-基を示し、例えばメトキシ基、エトキシ基等を挙げることができる。

【0027】アルキルチオ基とは、アルキル部分が上記の意味である(アルキル)-S-基を示し、例えばメチルチオ基、エチルチオ基等を挙げることができる。

【0028】アルコキシカルボニル基とは、アルコキシ部分が上記の意味である(アルコキシ)-CO-基を示し、例えばメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等を挙げることができる。

【0029】アルキルカルボニルオキシ基とは、アルキル部分が上記の意味である(アルキル)-CO-O-基を示し、例えばアセトキシ基等を挙げることができる。

【0030】ハロアルキルカルボニルオキシ基とは、ハロアルキル部分が上記の意味である(ハロアルキル)-CO-O-基を示し、例えばトリフルオロアセトキシ基等を挙げることができる。

【0031】前記一般式 [I] において、好ましい化合物群としては、R4がC4~C7のシクロアルキルメチル基又はC1~C6のハロアルキル基で表される化合物群が挙げられ、より好ましい化合物群としては、R4がC4~C7のシクロアルキルメチル基又はC1~C6のハロアルキル基であり、ヘテロアリール基が [A-2]~[A-4] 又は [A-7]~[A-11] から選ばれた化合物群であり、更に好ましくは、R4がC4~C7のシクロアルキルメチル基又はC1~C6のハロアルキ

ル基であり、 $^{\sim}$ ロアリール基が $[A-2] \sim [A-4]$ 又は $[A-7] \sim [A-11]$ から選ばれ、X1が $^{\sim}$ ハロゲン原子又はトリフルオロメチル基で表される化合 物群が挙げられる。

[0032]

【発明の実施の形態】次に、一般式 [I] で表される本発明化合物の代表的な具体例を表1~表18に例示する。尚、化合物番号は以後の記載において参照される。 【0033】

【表1】

$$X^1$$
 X^2 X^2 X^2 X^3 X^2 X^3 X^2 X^3 X^2 X^3 X^2 X^3 X^3

化合物 番 号	x ¹	x ²	R ¹	r ²	R ³	Q	W	融点 (°C) 敖雄屈折 率 (n _D
I- 1 I- 2 I- 3 I- 4 I- 5 I- 6 I- 7 I- 8 I- 9 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 I-15 I-16	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		SCH ₃ SOCH ₃ SO ₂ CH ₃ H H SCH ₃ SOCH ₃ SOCH ₃ SOCH ₃ SOCH ₃ SOCF ₃ SOCF ₃ SOC ₃ CF ₃ SOC ₃ CF ₃ SC ₃ H ₇ -1 SOC ₂ C ₃ H ₇ -i SCCC1 ₂ SCCCC1 ₂	H H SCF ₃ SOCF ₃ SO ₂ CF ₃ H H H H	н н н н н н н н н н н н	CH CH CH CH CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1		測定不可 1,6094 1,5911 1,5865 69-72 1,5283 1,5358 1,5709 1,5732 1,5339 1,5748
1-17 1-18 1-19 1-20 1-21 1-22 1-23 1-24	CF3 CF3 CF3 CF3 CF3 CF3	8 8 8 8 8 8	SOCFC1 ₂ SO ₂ CFC1 ₂ SCH ₃ SOCH ₃ SO ₂ CH ₃ SO ₂ CH ₃ SCF ₃ SOCF ₃ SOCF ₃ SO ₂ CF ₃	H H H CN CN CN	ннннн	CC1 N N N CC1 CC1	8 8 8 8 8 8 8 8	88- 91 70- 73

【0034】 【表2】

化合物 番号	x ¹	x ²	\mathbb{R}^1	R ²	R ³	Q	W	融点 (°C)
I-25	CF ₃	C1	SCF ₃	CH ₃	H	CC1	S	
I-26	CF ₂	C1	SOCF ₃	CH ₂	H	CC1	S	
I-27	CF ³	C1	SO ₂ CF ₃	CH ³	H	CC1	S	
I-28	CF ₃	C1	SCF ₃	NH ₂	H	CC1	S	
I-29	CF3	C1	socf ₃	NH ₂	H	CC1	S	
I-30	CF3	C1	SO ₂ CF ₃	NH ₂	H	CC1	S	
I-31	CF ₃	C1	CH ₃	SCF _o	H	CC1	S	1. 5305
I-32	CF ₃	C1	CH ₃	SOCF ₃	H	CC1	S	106-109
I-33	CF3	C1	CH3	so ₂ cF ₃	H	CC1	S	
I-34	CF3	C1	CIN	SCF ₃	H	CC1	S	1.5486
I-35	CF ₂	C1	CIN	SOCF ₃	H	CC1	S	
I-36	CF ₂	C1	CIN	so ₂ cF ₃	H	CC1	S	
I-3 7	CFa	C1	CIN	SCF ₃	NH ₂	CC1	S	
I-38	CF ₂	C1	CIN	SOCF ₃	NH ₂	CC1	S	
I-39	CF ₂	C1	CIN	so ₂ cF ₃	NH ₂	CC1	S	
I-40	CF _q	C1	CIN	SCF ₂	Ç1	CC1	S	
I-41	CF2	C1	CIN	SCF2	Br	CC1	S	
I-42	CF ₃	C1	CIN	SOCF ₃	Br	CC1	S	
I-43	CF3	C1	CIN	SCFC12	Br	CC1	S	
I-44	CF ₂	C1	CIN	SOCFC12	Br	CC1	S	
I-45	CF ₂	C1	CIN	SCE2-~~~~	Br	CC1	S	
I-46	CFa	C1	SCH ₂ ←	CN T	H	N	S	
I-47	CF ₃	C1	soc± ₂ -<	CN	H	N	S	
I-48	CF _Q	Ç1	50 ₂ cH ₂ -<	CN	H	N	S	
I-49	CF ₃	C1	SCF ₂	NH ₂	H	CCN	S	
I-50	CF3	C1	SOCF ₃	NH ₂	H	CCN	S	
I-51	CF ₂	C1	SO ₂ CF ₂	NH ₂	H	CCN	S	
I-52	CF ₃	C1	SCH _Q	н	Н	CF	S	
I-53	UF,	C1	SOCH ₃	H	H	CF	S	
I-54	CF ₂	C1	SO ₂ CH ₃	H	H	CF	S	
I-55	CF ₃	C1	SCF ₃	H	H	cno ₂	S	

【0035】 【表3】

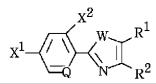
化合物 番号	x ¹	x ²	\mathbb{R}^1	R ²	R ³	Q	W	融点(℃)
I-56	CF ₃	C1	SOCF ₃	н	Н	cno ₂	S	
I-57	Br	Br	SCH ₂	Н	H	CH 2	S	
I-58	Cl	C1	SCH ³	H	H	CC1	S	
I-59	CF ₃	C1	SCH ³	H	H	CC1	0	1. 5606
I-60	CF ₃	C1	socĭ ₃	H	H	CC1	0	79- 80
I-61	CF ₂	C1	SO ₂ CH ₃	H	H	CC1	0	
I-62	CF _Q	C1	SCF ₃	H	H	CC1	0	1. 5052
I-63	CF ₃	C1	SOCF ₃	H	H	CC1	0	
I-64	CF ₃	C1	SO ₂ CF ₃	H	H	CC1	0	
I-65	CF3	C1	SCFC12	H	Н	CC1	0	1. 5493
I-66	CF3	C1	SOCFC12	H	H	CC1	0	71- 74
I-6 7	CF ₃	C1	SO ₂ CFC1 ₂	H	H	CC1	o	
I-68	CF ₃	C1	SCF ₃	CN	H	CC1	0	
I-69	CF3	C1	SOCF ₃	CN	Н	CC1	0	
I-70	CF ₃	C1	SO ₂ CF ₃	CN	Н	CC1	0	
I-71	CF3	C1	SCF ₃	CH ³	H	CC1	0	
I-72	CF ₃	C1	SOCF ₃	сн ³	H	CC1	0	
I-73	CF3	C1	SO ₂ CF ₃	СНЗ	H	CC1	0	
I-74	CF3	C1	SCF ₃	NH ₂	H	CC1	0	
I-75	CF ₃	C1	SOCF ₃	NH ₂	H	CC1	0	
I-76	CF ₃	C1	SO ₂ CF ₃	NH ₂	H	CC1	0	
I-77	CF ₃	C1	CH3	SCF ₂	H	CC1	0	
I-78	CF3	C1	CH3	SOCF ₃	H	CC1	0	
I-79	CF3	Ç1	CH ₃	SO ₂ CF ₃	H	CC1	0	
1-80	CF3	Ç1	CN	SCF ₃	H	CC1	0	
I-81	CF3	C1	CN	SOCF ₃	H	CC1	0	
I-82	CF ₃	C1	CN	so ₂ cF ₃	н	CC1	0	
I-83	CF ₂	C1	CN	SCF	NH ₂	CC1	0	
I-84	CF ₃	C1	CIN	SOCF ₃	NH ₂	CC1	0	
I-85	CF3	C1	CN	SO ₂ CF ₃	NH ₂	CC1	O	
					【表 4	!]		

[0036]

化合物番号	x ¹	x ²	R ¹	R ²	R ³	Q	¥	融点(℃) または 屈折率(n _D ²⁰)
I-86	CF ₃	Ç1	CH ₂ Br	SCF3	H	CC1	S	1.5572
I-87	CF3	C1	CH ₂ OCOCH ₃	SCF ₂	H	CC1	S	1. 5269
I-88	CF3	C1	CH ₂ OH	SCF ₃	H	CC1	S	1. 5415
I-89	CF3	C1	CH ₃	SCFC1 ₂	H	CC1	S	1.5681
I-90	CF3	C1	сно	SCF ₃	H	CC1	S	測定不可
I-91	CF3	C1	CH ₃	SCH ₃	H	CC1	S	1. 5810
I-92	CF ₂	C1	CH ₃	SOCH ₃	H	CC1	S	126-127
1-83	CF ₃	C1	CH ₃	SC ₃ H ₇ −i	H	CC1	S	1, 5639
I-94	CF3	Ç1	CH ₃	SOCFC12	H	CC1	S	107-108
I-95	CF3	C1	CH ₃	SO ₂ CFCI ₂	H	CC1	S	59- 60
I-96	CF ₂	C1	SCH ₃	CH ₃	H	CC1	S	1.5819
1-97	CF ₃	C1	socĭ ₃	CH3	Ħ	CC1	S	114-115
1-98	CF ₃	C1	CH ₂ Br	SCFC12	H	CC1	S	1, 5940
I-99	CF _q	C1	сн ² он	SCFC12	H	CC1	S	1.5698
I-100	CF3	C1	SCFC12	CH3 2	H	CC1	S	1.5706
I-101	CF ₂	C1	CH ₂ NHCO ₂ CH ₃	SCFC12	Ħ	CC1	S	95- 96
I-102	CFa	C1	CH2NHCO2C3H7-i	SCFC12	H	CC1	S	85- 87
I-103	CF3	C1	SCFC1 ₂	CN	H	CC1	S	81- 83
I-104	CF3	C1	SOCFCI ₂	CH3	H	CC1	S	1.5819
I-105	CF ₃	C1	CHO	SCFC12	Ħ	CC1	S	62- 63
I-106	CF ₂	C1	CH=NOH	SCFC1 ₂	H	CC1	S	175-177
I-107	CF3	C1	CN	SCFC1 ₂	H	CC1	S	1.5850
I-108	CF3	C1	SCFC1 ₂	CH ₂ OH	H	CC1	S	1. 5747
I-109	CF ₃	C1	SCFC1 ₂	СНО	H	CC1	S	1.5850
I-110	CF3	C1	SCFC12	H	H	CH	S	1.5850
I-111	CF ₃	H	SCH ₃	H	H	CH	S	87- 89
I-112	CF ₃	H	socĭ ₃	H	H	CH	S	96- 98
I-113	CF ₃	H	SC ₃ H ₇ −n	H	H	CH	S	47- 48
I-114	CF ₃	H	SCFC12	H	H	CH	S	1.592
I-115	CF _q	C1	SC ₃ ⊞ ₇ -n	H	Ħ	ÇН	S	1 . 5886
I-116	CF3	C1	CH3	SOC ₃ H ₇ -i	H	CC1	S	87- 88

化合物番号	х1	\mathbf{x}^2	R ¹	R ²	R ³	Q	W	融点(°C)
I-117 I-118 I-119 I-120	CF ₃ CF ₃ CF ₃	C1 C1 H	CH ₃ C1	SCH ₂ CF ₃ SOCH ₂ CF ₃ SCH ₂ CF ₃ SOCH ₂ CF ₃	H H H	CC1 CH CH	\$ \$ \$	1. 5393 93- 94

【0038】 【表6】



化合物 番号	x ¹	x ²	R^{1}	R ²	Q	W	融点(°C)
II- 1	CF ₃	C1	SCH ₃	Н	CC1	s	1, 5785
II- 2	CF ₃	C1	SOCH ₃	Н	CC1	S	86- 89
II- 3	CF3	C1	SO ₂ CH ₃	н	CC1	S	132-135
II- 4	CF ₃	Cl	SCF ₃	Н	CC1	S	1, 5242
II- 5	CF ₃	Cl	SOCF ₃	Н	CC1	S	1. 5184
II- 6	CF ₃	C1	SO ₂ CF ₃	H	CC1	S	
II- 7	CF3	C1	SC ₃ H ₇ -i	н	CC1	S	1. 5480
II- 8	CF ₃	C1	SOC ₃ H ₇ -i	Н	CC1	S	1. 5612
II- 9	CF ₂	C1	S0 ₂ C ₃ H ₇ −i	Н	CC1	S	1, 5268
II-10	CF3	C1	SCH ₃	CH3	CC1	S	1. 5746
II-11	CF ₃	C1	SOCH ₃	CH3	CC1	S	168-169
II-12	CF3	C1	SO_2CH_3	CH3	CC1	5	
II-13	CF3	Ç1	SCF ₃	CH3	CC1	S	58- 59
II-14	CF ₃	C1	SCF ₃	СН ₂ ОН	CC1	S	109-111
II-15	CF ₃	C1	SCF ₃	CH ₂ C1	CC1	S	1. 5364
II-16	CF ₃	C1	SCF ₃	CH ₂ OCH ₃	CC1	S	1, 5240
II-17	CF ₃	C1	SCF ₃	CHO	CC1	S	1. 5488
II-18	CF ₃	C1	SCF ₃	CN	CC1	S	1. 5330
II-19	CF ₃	C1	SOCF ₃	CN	CC1	S	108-109
11-20	CF ₃	C1	SCFC12	CH ₃	CC1	S	1. 5771
II-21	CF ₃	C1	SCF ₃	CH ₂ Br	CC1	S	
II-22	CF3	C1	SCF ₃	CH ₂ SCN	CC1	S	113-115
11-23	CF ₃	C1	SCF ₃	CH ₂ N (CH ₃) ₂	CC1	S	1. 5245
II-24	CF3	C1	SCF ₃	CH ₂ SO ₂ CF ₃	CC1	S	1. 5198
11-25	CF ₃	C1	SCF ₃	CH ₂ SCF ₃	CC1	S	
11-26	CF ₃	C1	SCF ₃	сн ₂ so ₂ čн ₃	CC1	\$	1, 5374

【0039】 【表7】

化合物	x ¹	x ²	\mathbb{R}^{1}	R ²	Q	₩	融点(°C)
番号							屈折率(n _D ²⁰)
11-27	CF ₃	Çl	SCF ₃	CH ₂ CN	CC1	S	
II-28	CF ₃	Cl	SCF ₃	C (ČH ₃) ₂ CN	CC1	S	
II-29	\mathtt{CP}_3	C1	SCF3	сн ₂ ийсо ₂ сн ₃	CC1	S	
11-30	CF ₃	C1	SOCF ₃	CH2NHCO2CH3	CC1	S	
11-31	CF ₂	C1	CH ₃	SCFg	CC1	S	
11-32	CF ₃	Cl	CH ₃	SOCF ₂	CC1	S	
II-33	CF ₂	C1	CN	SCF ₃	CC1	S	
II-34	CF ₃	C1	CIN	SOCF ₃	CC1	S	
11-35	CF ₃	C1	CIN	so ₂ cř ₃	CC1	S	
II-36	CF _Q	C1	SCF3	C1	CC1	S	
II-37	CF ₂	C1	SCF ₃	NH ₂	CC1	S	
11-38	CF ₃	C1	SCF ₃	N(CH ₃)2	CC1	S	
II-39	CF ₂	C1	SCF ₃	SCH ₃	CC1	S	
II-40	CF ₂	C1	SCH ₂ -<	н _	CC1	S	1. 5835
II-41	CF ₃	Cl	SC ₃ H ₇ −i	CH ₃	CC1	S	1. 5622
II-42	CF ₃	C1	SCF ₃	OCH ₃	CC1	S	
II-43	CF ₃	C1	SCF_3	co _z ñ	CC1	S	
II-44	CF ₃	C1	SCF_3	NHCO ₂ C ₄ H ₉ -t	CC1	S	
II-45	CF ₃	C1	SCF ₃	СН (ОН) СН _З	CC1	S	
II-46	CF ₃	C1	SCF ₂	COCH ³	CC1	S	
II-47	CF ₃	C1	SCH3	H	CC1	0	
II-48	CF ₃	C1	SOCH ₃	H	CC1	0	
II-49	CF ₃	C1	SO ₂ CH ₃	H	CC1	0	
II-50	CF ₃	C1	SCF ₃	Ħ	CC1	0	
II-51	CF ₃	C1	SOCF ₃	H	CC1	0	
II-52	CF ₃	C1	SO ₂ CF ₃	H	CC1	0	
II-53	CF ₂	C1	SCH ₃	CH ₃	CC1	0	
II-54	CF ₃	C1	SOCH ₃	CH ³	CC1	0	
11-55	CF ₃	C1	SO ₂ CH ₃	CH ₃	CC1	0	
II-56	CF ₃	C1	SCF3	CH ³	CC1	0	
II-57	CF ₃	C1	SCF ₃	сн ₂ он	CC1	0	

【0040】 【表8】

【0041】 【表9】

化合物 番号	x ¹	x ²	\mathbb{R}^1	_R 2	Q	₩	融点(°C) **** 展折率(n _D ²⁰)
11-89	CF3	H	SCFC1 ₂	H	СН	S	135-137
II-90	CF3	Н	SCF ₃	H	CH	S	1. 5299
II-91	CF ₃	C1	SCH	H	CH	S	70- 71
I I-92	CF3	C1	SOCH ₃	H	CH	S	99-100
I I-83	CF3	C1	SC ₃ H ₇ -n	H	CH	S	1. 5885
II-94	CF3	C1	SCF ₂	H	CH	s	50- 51
II-95	CF3	C1	SCFC1 ₂	н	CH	s	1. 5925

【0042】 【表10】

$$X^1$$
 X^2 SO_nR^4

$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	化合物	x ¹	x ²	R ³	R ⁴	Q	n	融点 (°C) #hit 屈折率 (n _D ²⁰)
	III - 2 III - 3 III - 4 III - 5 III - 6 III - 7 III - 8 III - 9 III - 10 III - 11 III - 11	CF3 CF3 CF3 CF3 CF3 CF3 CF3 CF3	C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1	H H H CH ₃ CN CN CCN CCN CCO CCO CCO CCO CCO CCO C	######################################	CH CH CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC	1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1	V

[0043]

$$x^1 - \left(\begin{array}{c} x^2 \\ N \end{array} \right) R^0$$

$$SO_n R^4$$

化合物 番号	\mathbf{x}^1	χ ²	R ⁰	R ⁴	Q	n	融点(°C) #2# 屈折率(n _D 20)
IV- 1	CF ₃	H	CH ₃	CF ₃	CH	0	114-116
IV- 2	CF3	H	CH3	CF ₃	CH	1	89- 90
IV- 3	CF3	H	CH3	CFC12	ĊН	0	89- 90
IV- 4	CF3	Н	CH3	CFC12	ÇH	1	
IV- 5	CF ₃	Н	CH3	CH ₂ CF ₃	CH	0	
IV- 6	CF_2	H	CH3	CH ₂ CF ₃	СН	1	
IV- 7	CF3	H	CH3	CH ₂ -J	CH	0	47- 50
IV- 8	c₽3	H	CH3	CH2 ←	CH	1	99-100
IV- 9	CF ₂	C1	CH3	CF ₂	CH	0	61- 62
IV-10	CF3	C1	CH3	CF ₃	CH	1	
IV-11	CF ₂	C1	CH3	CFC1 ₂	CH	0	
IV-12	CF3	C1	CH3	CFC12	CH	1	
IV-13	CF ₃	C1	CH3	CH ₂ CF ₃	СН	0	
IV-14	CF ₂	C1	CHq	CH ₂ CF ₃	CH	1	
IV-15	CF3	C1	CH ³	CH ₂ -<	CH	0	1. 5509
IV-16	CF3	C1	CH3	CH2-<	CH	1	
IV-17	C1	C1	CH3	CF ₂	СН	0	79- 80
IV-18	Cl	C1	CH3	CF ₂	CH	1	
IV-19	C1	C1	CH3	CFC1 ₂	CH	0	
IV-20	C1	C1	CH3	CFC12	CH	1	
IV-21	Cl	C1	CH3	CH ₂ CF ₃	СН	0	
IV-22	C1	C1	CH3	CH ₂ CF ₃	СН	1	
IV-23	Cl	C1	CH3	CF ₂	CC1	0	1. 5670
IV-24	C1	C1	CH3	CF ₃	CC1	1	
IV-25	C1	C1	CHq	CFC1 ₂	CC1	0	1.6011
IV-26	C1	C1	CH3	CFC12	CC1	1	

【0044】 【表12】

化合物 番号	x ¹	x ²	R ⁰	R ⁴	Q	n	融点 (°C)
IV-27 IV-28 IV-29 IV-30 IV-31 IV-32 IV-33 IV-94 IV-35 IV-36 IV-37 IV-88 IV-39 IV-40 IV-41 IV-42 IV-43 IV-43 IV-44		C1 C1 C1 F F F F F F F F F F F F F F F F	33333333333333333333333333333333333333	CF ₃ CF ₃ CF ₃ CF ₃ CF ₂ CF ₃ CF ₂ CF ₃ CF ₃ CF ₃ CFC1 ₂ CFC ₃ CFC ₄ CFC	CH CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 C	0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	55- 56 1. 5459 1. 5232 1. 5723 1. 4788 1. 5282
IV-45 IV-46 IV-47 IV-48 IV-49	F CF ₃ CF ₃ CF ₃	F C1 C1 C1 C1	СН ₃ СН ₃ СН ₃ СН ₃	CF ₃ CF ₃ CFC1 ₂ CFC1 ₂	CF CC1 CC1 CC1 CC1	1 0 1 0 1	1. 4984

【0045】 【表13】

$$X^1$$
 X^2 X^2 X^3 X^4 X^4

化合物 番 号	х ¹	x ²	x ⁴	R ¹	R ²	R ³	Q	m	融点(℃) ±加屈折 率(n _D ²⁰)
V- 1	CF ₃	Е	Н	Н	SCH ₃	Н	СН	0	121-122
V- 2	CF ₃	H	Н	H	SOCH ₃	H	ÇH	0	127-129
V- 3	CF ₃	H	H	Н	SCF ₃	Ξ	CH	0	59- 61
V- 4	CF ₃	H	H	Н	SOCF ₃	H	CH	0	00 01
V- 5	CF ₃	H	H	H	SCFC1 ₂	H	СН	0	69 - 70
V- 6	CF ₃	Е	H	Н	SOCFC12	H	CH	0	
V- 7	CF ₃	H	Н	Н	SCH ₂ CF ₃	H	ÇH	0	<30
V- 8	CF ₃	H	H	H	SOCH ₂ CF ₃	H	CH	0	
V- 9	CF ₃	E	H	H	SCH ₃	H	CC1	0	1. 5750
V-10	CF ₃	Е	Н	Н	SOCH ₃	H	CC1	0	65- 67
V-11	CF ₃	H	H	H	SCF3	H	CC1	0	1. 5175
V-12	CF ₃	E	H	H	SOCF ₃	H	CC1	0	1. 5334
V-13	CF ₃	E	H	H	SO ₂ CF ₃	H	CC1	0	80- 81
V-14	CF ₃	E	H	H	SCF ₃	H	CC1	1	78- 80
V-15	CF ₃	E	H	H	SOCF ₃	H	CC1	1	159-160
V-16	CF ₂	E	H	H	SCFC1 ₂	H	CC1	0	1. 5628
V-17	CF ₃	E	H	H	SOCFC12	H	CC1	0	94- 95
V-18	CF3	Ħ	H	H	SCH ₂ CF ₃	H	CC1	0	
V-19	CF3	H	H	H	SOCH ₂ CF ₃	H	CC1	0	
V-20	CF ₃	E	H	H	SCH ₂ -C	H	CC1	0	51- 52
V-21	CF ₃	H	H	H	SOCH,	H	CC1	0	
V-22	CF3	C1	H	H	SCH ₃	H	CC1	0	1. 5859
V-23	CF3	C1	H	H	SOCH ₃	H	CC1	0	105-106
V-24	CF ₃	Çl	H	H	SCF ₃	H	CC1	0	測定不可
V-25	CF ₃	C1	H	H	SOCF ₃	H	CC1	0	

【0046】 【表14】

化合物 番号	x ¹	x ²	x ⁴	R^1	R ²	R ³	Q	m	融点(°C) \$20 率(n _D)
V-26	CF ₃	Cl	H	H	SCFC12	H	CCl	0	1. 5600
¥-27	CF.	C1	H	Н	SOCFC12	H	CC1	0	
Y-28	CF ₂	H	H	SCH ₃	н _	H	CH	0	
V-29	CF ₂	H	H	SOCH ₃	H	H	CH	0	
V-30	CF _o	H	H	SC ₃ H ₇ −i	Н	H	CH	0	1. 5576
V-31	CF ₂	H	H	SOC ₃ H ₇ −i	H	H	CH	0	1. 5531
V-32	CF.	H	H	SC ₃ Ĭ ₇ −i	CN	H	CH	0	153-155
V-33	CF ₂	H	H	SCH_2CF_3	CN	H	CH	0	
V-34	CF _q	H	H	SOCH ₂ CF ₃	CN	H	CH	0	
V-35	CF ₃	H	H	SCH ₂	CN	H	CH	0	
V-36	CF ₂	H	H	SOCE ₂	CN	H	CH	0	
V-37	CF ₃	H	H	$SCH_2\overline{CF}_3$	CH3	H	CH	0	
V-38	CF ₃	H	H	SOCH ₂ CF ₃	CH3	H	CH	0	
V-39	CF3	H	H	SCH ₂ <	CH3	H	CH	0	
V-40	CF3	H	H	SOCH ₂	CH3	H	CH	0	
V-41	CF ₂	H	H	SCH ₂ CF ₃	C1	H	CH	0	
V-42	CF ₂	H	H	$SOCH_2CF_3$	C1	H	CH	0	
V-43	CF _Q	H	H	SCH ₂ ≺	C1	H	CH	0	
V-44	CF ₂	H	H	SOCH ₂ -	C1	H	CH	0	
V-45	CF ₂	H	H	SCH_2CF_3	CH ₃	F	CH	0	
V-46	CF ₂	H	H	SOCH ₂ CF ₃	CH ₃	F	CH	0	
V-47	CF ₂	H	H	SCH ₂ <	CH3	F	CH	0	
¥-48	CF _o	H	H	SOCH ₂ -	CH _Q	F	CH	0	
V-49	CF.	H	SCH ₂ CF ₃	H	CH ₂	H	CH	0	
Y-50	CF ₂	H	SOCH ₂ CF ₃	H	CH3	H	CH	0	
V-51	CF _q	H	SCH ₂ -	Н	CH ₃	H	CH	0	
V-52	CF _q	H	SOCH ₂	Н	CH ₃	H	CH	0	
V-53	CF ₂	H	SCH ₂ CF ₃	Н	C1	H	CH	0	
V-54	CF ₂	H	SOCH ₂ CF ₃	Н	Cl	H	CH	0	
¥-55	CF ₃	H	SCH ₂	Н	C1	H	CH	0	
V-56	CF ₃	H	SOCH ₂	H	C1	H	CH	0	

$$X^1$$
 X^2 X^3 X^3 X^4 X^5 X^5 X^2

化合物 番 号	x ¹	x ²	х ⁵	R ¹	R ²	R ³	Q	融点(°C) まな 屈折率(n _D ²⁰)
VI- 1	CF ₃	H	Н	H	SCH ₃	Н	CH	71- 72
VI- 2	CF ₃	H	H	H	SOCH ₃	H	CH	100-101
VI- 3	CF ₃	H	H	H	SO ₂ CH ₃	H	CH	181-182
VI- 4	C1	H	Н	H	SCH ₃	H	CH	62- 64
VI- 5	CF ₃	H	H	H	SC ₃ H ₇ −i	H	CH	1. 5502
VI- 6	CF ₃	H	Н	H	S0C ₃ H ₇ −i	Н	CH	
VI- 7	CF ₃	H	H	H	SCF ₃	H	CH	1. 5148
AI- 8	CF ₃	H	H	H	SOCF ₃	H	CH	
VI- 9	CF ₃	H	H	H	SO ₂ CF ₃	H	CH	
VI-10	CF ₃	H	H	H	SCH ₂ CF ₃	H	CH	
VI-11	CF ₃	H	Н	H	SOCH ₂ CF ₃	H	CH	
VI-12	CF ₃	H	H	H	$S0_2$ CH $_2$ CF $_3$	H	CH	
VI-13	CF ₃	H	H	H	SCH ₂ -<	H	CH	41- 42
VI-14	CF ₃	H	H	H	SOCH ₂ ≺	H	CH	
VI-15	CF ₂	H	H	CH3	SCH ₂ CF ₃	H	CH	
VI-16	CF ₃	H	H	CH ³	SOCH ₂ CF ₃	H	CH	
VI-17	CF ₂	H	H	CH ₂	SCH ₂	H	CH	
VI-18	CF ₃	H	H	СН.3	SOCH ₂ <	H	CH	
VI-19	CF ₂	H	H	ÇN	SCF ₃	H	CH	
¥1-20	CF ₃	H	H	CN	SOCF ₃	H	CH	
VI-21	CF ₂	H	H	CN	SO ₂ CF ₃	Н	CH	
V1-22	CF ₃	H	H	CN	SCH ₂ CF ₃	H	CH	
VI-23	CF ₃	H	H	CN	SOCH ₂ CF ₃	H	CH	
VI-24	CF ₃	H	Н	CN	SCH ₂	Н	CH	
V1-25	CF ₃	H	H	CN	soch ₂ ≺	H	CH	

【0048】 【表16】

化合物 番号	x ¹	x ²	x ⁵	R^{1}	r ²	R ³	Q	融点(°C)
VI-26 VI-27 VI-28 VI-29 VI-30 VI-31 VI-32 VI-38 VI-36 VI-36 VI-37 VI-38 VI-40 VI-41 VI-42 VI-43 VI-42 VI-43 VI-44		H H H H C1 C1 C1 C1 H H H H H H H H H H	н н н н н н 12 NH ₂ NH ₂ NH ₂ н н н н н	CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ H H CN CN CN CN GN GN SCO ₃ H ₇ -i	SCH2CF3 SOCH2CF3 SCH2CF3 SCH2CF3 SCG3H7-i SCG3H7-i SCG3SCF3 SCFC12 SCGCFC12 SCGCFC12 SCGCFC12 SCH2CF3 SCGH2CF3 SCGH2CF3 SCGH2CF3 SCGH2CF3 SCGH2CF3 F H H H H		CH CH CH CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1 CC1	1. 6082

[0049]

$$X^1$$
 X^2 X^3 X^1 X^1 X^2 X^3 X^1 X^2 X^3 X^4

化合物 番号	x ¹	x ²	R ¹	R ²	R ³	Q	融点(℃)
VII- 1 VII- 2 VII- 3 VII- 4 VII- 5 VII- 6 VII- 7 VII- 8 VII- 9 VII-10 VII-11 VII-12	**************************************	H H H H H H C1	H H H H H H H	$\begin{array}{c} \text{SC}_{3}\text{H}_{7}^{-1} \\ \text{SOC}_{3}\text{H}_{7}^{-1} \\ \text{SCH}_{2}\text{CF}_{3} \\ \text{SOCH}_{2}\text{CF}_{3} \\ \text{SOCH}_{2}^{2}\text{CF}_{3} \\ \text{SOCF}_{3} \\ \text{SOCF}_{4} \\ \text{SOCF}_{5} \\ SOCF$	н н н н н н н н н н н н н н н н н н н	CH C	1. 5588

[0050]

$$X^1$$
 X^2 X^1 X^2 X^1 X^2 X^2 X^1 X^2 X^2 X^2 X^3 X^3 X^4 X^4

化合物 番 号	x ¹	x ²	R ¹	R ³	${ t R}^4$	Q	n	融点(℃) まなt 屈折率(n _D ²⁰)
VIII- 1	CF ₃	H	Н	H	CH ₃	CC1	0	64- 65
VIII- 2	CF ₂	H	H	H	CF3	CC1	0	1. 5291
VIII- 3	CF ₂	H	H	H	CF ₃	CC1	1	
VIII- 4	CF ₃	H	H	H	CH ₂ CF ₃	CH	0	
VIII- 5	CF,	H	H	H	CH ₂ CF ₃	CH	1	
VIII- 6	CF ₃	H	H	H	CH ₂ −◀	CH	0	
VIII- 7	CF ₂	H	H	H	CH ₂ -<	CH	1	
8 -I I I Y	CF ₂	C1	H	H	CF ₃	CC1	0	
AIII- 8	\mathbb{CF}_{α}	C1	H	H	CF ₃	CC1	1	
VIII-10	CF ₃	H	оснз	H	CH3	CC1	0	44- 45
VIII-11	CF3	H	OCH ³	H	CH3	CC1	1	108-110
VIII-12	CF3	H	OCH ₂	H	CF3	CC1	0	1, 5399
VIII-13	CF3	H	OCH ³	H	CF ₃	CC1	1	
VIII-14	CF ₂	H	OCH	H	C ₄ H̃g−n	CC1	0	59- 60
VIII-15	CF ₃	H	OCH ³	H	C ₄ H ₉ -n	CC1	1	
VIII-16	CF3	H	SCH ₃	H	CF ₃	CC1	0	1. 5589
VIII-17	CF ₂	H	C1	H	CF ₃	CC1	0	1. 5379
VIII-18	CF ₃	H	C1	H	CF ₃	CC1	1	
VIII-19	CF ₂	H	NH ₂	H	CF ₃	CC1	0	117-119
VIII-20	CF ₂	H	NH ₂	H	CF ₃	CC1	1	
VIII-21	CF ₃	C1	NH ₂	H	CF _Q	CC1	0	
VIII-22	CF ₂	C1	NH ₂	H	CF ₃	CC1	1	
VIII-23	CF3	C1	NH ₂	H	CFC1 ₂	CC1	0	
VIII-24	CF ₃	C1	NH ₂	H	CFC12	CC1	1	
VIII-25	CF3	SCH ₃	осн ³	Ħ	CH3	CC1	0	1, 5649
VIII-26	CF3	SO ₂ CH ₃	оснз	H	CH3	CC1	2	

【0051】一般式 [I] で表される本発明化合物は、以下に示す製造法に従って製造することができるが、これらの方法に限定されるものではない。尚、一般式 [I] で表される本発明化合物の [A-1] から [A-1] のヘテロアリール基を下記の通り略記し表す。

[0052]

【化17】

【0053】<製造法1>一般式 [I] で表される本発明化合物のヘテロアリール基は常にR4S(O) n基にて置換されているが、その原料としてメルカプト基を使用し製造することができる。

[0054]

【化18】

$$X^{1}$$
 X^{2} X^{2} X^{1} X^{1} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{1} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{1} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{4} X^{4} X^{5} X^{5

[II]

(式中、L1は、ハロゲン原子、アルキルスルホニルオ

キシ基、フェニルスルホニルオキシ基又はSO2Mを示

[III]

し、Mはナトリウム又はカリウム等の金属を示し、X 1、X2、R4及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0055】即ち、一般式 [II] で表される化合物 1 モルに対し、一般式 R4L1 で表される化合物 $1\sim5$ 倍 モルを、適当な溶媒 $0.5\sim101$ 中、塩基 $1\sim5$ 倍モル又はラジカル開始剤 $1\sim5$ 倍モルの存在下で反応させることにより、一般式 [III] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

【0056】ここで溶媒としては、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン及びジオキサン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン及びクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジクロロメタン、クロロホルム及びジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素類、N,Nージメチルホルムアミド、Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド及びスルホラン等の非プロトン性極性溶媒、メタノール、エタノール及びイソプロピルアルコール等のアルコール類、アセトニトリル及びプロピオニトリル等のニトリル類、酢酸エチル又はプロピオン酸エチル等のエステル類、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン及びヘプタン等の脂肪族炭化水素類、ピリジン又はピコリン等のピリジン類及び水又はこれらの混合溶媒を例示できる。

【0057】塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、 水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物、水酸化カ ルシウム、水酸化マグネシウム等のアルカリ土類金属の水酸化物、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属の炭酸塩類、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等のアルカリ金属の重炭酸塩類等の無機塩基類、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の金属水素化物類、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム tertーブトキシド等のアルコールの金属塩類又はトリエチルアミン、N,Nージメチルアニリン、ピリジン、4-N,Nージメチルアミノピリジン、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]-7ーウンデセン等の有機塩基類を例示できる。

【0058】ラジカル開始剤としては、例えば亜硫酸、 亜硫酸塩、ロンガリット等の亜硫酸付加物等を例示でき る。また、塩基とラジカル開始剤を併用してもよい。

【0059】反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは0℃~150℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0060】<製造法2>一般式 [III] で表される本発明化合物の原料としては、製造法1で使用した一般式 [II] で表される化合物の酸化的2量体である一般式 [IV] で表される化合物を使用することもできる。

[0061]

【化19】

$$\begin{pmatrix}
x^1 & & & \\
x^1 & & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
& & & \\
&$$

(式中、L2はハロゲン原子又はスルフィン酸塩を示し、X1、X2、R4及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0062】即ち、一般式 [IV] で表される化合物 1 モルに対し、一般式 R4L2 で表される化合物 $1\sim 5$ 倍 モルを、適当な溶媒 $0.5\sim 101$ 中、ラジカル開始剤(製造法 1 の記載と同様である。) $1\sim 5$ 倍モルの存在下で反応させることにより、一般式 [III] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

【0063】ここで溶媒としては、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン及びジオキサン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン及びクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド及びスルホラン等の

非プロトン性極性溶媒、アセトニトリル及びプロピオニトリル等のニトリル類、酢酸エチル又はプロピオン酸エチル等のエステル類、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン及びヘプタン等の脂肪族炭化水素類、ピリジン又はピコリン等のピリジン類及び水又はこれらの混合溶媒を例示できる。

【0064】また、ラジカル開始剤に製造法1で例示した塩基を併用してもよい。

【0065】反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは0℃~150℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0066】<製造法3>

[0067]

【化20】

(式中、Y1は水素原子又はハロゲン原子[臭素又はヨウ素原子が好ましい]を示し、L3はハロゲン原子[フッ素原子が好ましい]を示し、X1、X2、R4及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0068】一般式 [V] 又は一般式 [VII] で表される化合物1モルに対し、金属(リチウム又はマグネシウム等を例示できる。)又は有機金属化合物(n 一ブチルリチウム等を例示できる。) $1\sim2$ 倍モルを、適当な不活性溶媒0.5~101中で反応させた後、一般式 [VI] 又は一般式 [VIII] で表される化合物1~5倍モルを反応させることにより、一般式 [III] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

【0069】ここで溶媒としては、例えばジエチルエー

テル、テトラヒドロフラン及びジオキサン等のエーテル 類、ベンゼン、トルエン、キシレン及びクロロベンゼン 等の芳香族炭化水素類、ペンタン、ヘキサン、シクロヘ キサン及びヘプタン等の脂肪族炭化水素類、ピリジン又 はピコリン等のピリジン類又はこれらの混合溶媒を例示 できる。

【0070】反応温度は-70℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-60℃~60℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0071】<製造法4>

[0072]

【化21】

(式中、Zはトリアルキルスタニル基[トリメチルスタニル基が好ましい]、ジヒドロキシボラニル基又はジアルコキシボラニル基[ジメトキシボラニル基が好ましい]を示し、X1、X2、R4、Q及びL3[臭素又はヨウ素原子が好ましい]は前記と同じ意味を示す。)

【0073】一般式 [IX] 又は一般式 [X] で表される化合物1モルに対し、一般式 [VI] 又は一般式 [VIII] で表される化合物1~5倍モルを、適当な不活性溶媒(製造法1の記載と同様である。)0.5~101中、塩基(製造法1の記載と同様である。)1~5倍モル及び遷移金属触媒0.01~1倍モルの存在下で反応させることにより、一般式 [III] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

【0074】ここで遷移金属触媒としては、酢酸パラジウム、ジクロロビス (トリフェニルホスフィン) パラジ

ウム、テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラジウム及びトリス (ジベンザルアセトン) パラジウム等のパラジウム化合物類、ビス (トリフェニルホスフィン) ニッケルクロリド及びテトラキス (トリフェニルホスフィン) ニッケル等のニッケル化合物等を例示できる。

【0075】反応温度は-70℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-20℃~100℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0076】<製造法5>ヘテロアリール基中の水素原子をR4S(O) n基にて置換することにより、一般式 [I-1] で表される本発明化合物を製造することができる。

[0077]

【化22】

$$X^{1}$$
 X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{1} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{1} X^{2} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{2} X^{2} X^{3} X^{4} X^{4

ΊX

(式中、X1、X2、R4、Q、L3及びnは前記と同じ意味を示す。)

【0078】即ち、一般式 [XI] で表される化合物 1 モルに対し、一般式 R4S (O) n L3 で表される化合物 $1\sim5$ 倍モルを、適当な不活性溶媒 $0.5\sim10$ 1 中、塩基 $1\sim5$ 倍モルの存在下又は非存在下で反応させることにより、一般式 [I-1] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。ここで、場合により適当な酸触媒(硫酸、パラトルエンスルホン酸等の無機酸又は有機酸及び塩化アルミニウム、塩化チタン、塩化鉄等のルイス酸を例示できる。) $0.01\sim2$ 倍モルを添加しても良い。

【0079】ここで溶媒としては、例えばクロロベンゼン、ニトロベンゼン等の芳香族類、四塩化炭素及びクロロホルム等のハロゲン化炭化水素類、酢酸等のカルボン

[I - 1]

酸類及び二硫化炭素等を例示できる。

【0080】塩基としては、例えば炭酸ナトリウム、炭酸カリウム等のアルカリ金属の炭酸塩類、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム等のアルカリ金属の重炭酸塩類及びトリエチルアミン、N,Nージメチルアニリン、ピリジン、4-N,Nージメチルアミノピリジン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン等の有機塩基類等を例示できる。

【0081】反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-10℃~120℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0082】<製造法6>

[0083]

【化23】

(式中、Y1、L3、X1、X2、R4、Q及びnは前記と同じ意味を示す。)

【0084】一般式 [XII] で表される化合物1モルに対し、金属(yチウム又はマグネシウム等を例示できる。)又は有機金属化合物(n-ブチルリチウム等を例示できる。) $1\sim3$ 倍モルを、適当な不活性溶媒(製造法3の記載と同様である。) $0.5\sim101$ 中で反応させた後、一般式R4S0) nL3又は一般式R4S5 R4で表される化合物 $1\sim5$ 倍モルを反応させることに

[I - 1]

より、一般式 [I-1] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

【0085】反応温度は-70℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-40℃~70℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0086】<製造法7>

[0087]

【化24】

[XV]

(式中、R8は水素原子又はアルキル基を示し、R9はアルキル基を示し、L3、X1、X2及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0088】 一般式 [XIII] で表される化合物 1 モルに対し、二硫化炭素 $1\sim3$ 倍モル及び一般式 R9L3 で表されるアルキルハライド $2\sim6$ 倍モルを、適当な不

活性溶媒 $0.5\sim101$ 中、塩基 $2\sim6$ 倍モルの存在下で反応させて、一般式 [XIV] で表される化合物を得た後、適当な溶媒(製造法 1 の記載と同様である。) $0.5\sim101$ 中、塩基(製造法 1 の記載と同様である。) $1\sim5$ 倍モルの存在下、ヒドロキシルアミン鉱酸塩 $1\sim5$ 倍モルと反応させることにより、一般式 [XV] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

【0089】アルキルハライドと一般式 [XIII] で表される化合物の反応に用いる溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン又はジオキサン等のエーテル類又はN,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド及びスルホラン等の非プロトン性極性溶媒等を例示できる。

【0090】塩基としては、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ金属の水酸化物、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウム等のアルカリ土類金属の水酸化物、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の金属水素化物類又はナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム tertーブトキシド等のアルコールの金属塩類を例示できる。

【0091】何れの反応も、反応温度は-20℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは0℃-150℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分-20時間で終了する。

【0092】<製造法8>

[0093]

【化25】

$$X^{1}$$
 X^{2} X^{2} X^{2} X^{1} X^{2} X^{2} X^{2} X^{2} X^{1} X^{2} X^{2

 $\Pi = 2$

(式中、mは1又は2を示し、X1、X2、R4及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0094】一般式 [III] で表される本発明化合物 1 モルを、適当な溶媒 $0.5 \sim 101$ 中、適当な酸化剤 $1 \sim 6$ 倍モルで酸化することにより、一般式 [I-2] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。ここで、場合により適当な触媒(例えばタングステン酸ナトリウムを例示できる。) $0.01 \sim 1$ 倍モルを添加しても良い。

【0095】酸化剤としては、例えば過酸化水素、mークロロ過安息香酸、過ヨウ素酸ナトリウム、オキソン(OXONE、イー・アイ・デュポン社商品名;ペルオキソ硫酸水素カリウム含有物)、Nークロロスクシンイミド、Nーブロモスクシンイミド、次亜塩素酸 tertーブチル又は次亜塩素酸ナトリウム等を例示できる。

【0096】溶媒としては、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン及びジオキサン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン及びクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド及びスルホラン等の非プロトン性極性溶媒、メタノール、エタノール及びイソプロピルアルコール等のアルコール類、塩化メチレン、クロロホルム及びジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素類、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン及びヘプタン等の脂肪族炭化水素類、アセトン、メチルエチルケトン及びシクロヘキサノン等のケトン類、酢酸及び水又はこれらの混合溶媒を例示できる。

【0097】反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-10℃~100℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0098】一般式 [I-1] で表される本発明化合物は、製造法8 と同様に本発明化合物そのものを原料として製造することが可能である。即ち、官能基導入あるいは官能基変換を行うことで本発明化合物から新たな一般式 [I-1] で表される本発明化合物を得ることができる

【0099】官能基導入および官能基変換法としては、文献公知の方法、例えば、コンプリヘンシブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー(ComprehensiveHeterocyclic Chemistry,Pergamon Press)第2巻、第165頁~第364頁、第3巻、第68頁~第105頁、第4巻、第599頁~第656頁、第742頁~第861頁、第6巻、第12頁~第60頁、第153頁~第167頁、第187頁~第216頁、第249頁~第293頁に記載の方法等に準じて行うことができる。しかし、これらの方法のみに限定されるものではない。

【0100】次に本発明化合物の製造中間体の合成法について製造法9~12に詳細に説明する。

【0101】<製造法9> 一般式 [II] で表される 製造中間体の合成。

[0102]

【化26】

$$x^{1}$$
 X^{2}
 X^{2

(式中、Y1、X1、X2及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0103】一般式 [XVI] で表される化合物1モルを、適当な溶媒(製造法8の記載と同様である。)0. $5\sim101$ 中、適当な酸化剤(製造法8の記載と同様である。) $1\sim3$ 倍モルで酸化しメチルスルホキシドとした後、無水酢酸又は無水トリフルオロ酢酸 $1\sim5$ 倍モルで処理しプンメラー転位反応を行い、相当するアシルオキシメチルスルフィドとし、これを加水分解することにより、一般式 [II] で表される目的化合物を得ることができる。

【0104】又は、一般式 [XII] で表される化合物 1 モルを、クロロスルホン酸 $1\sim 5$ 倍モルで処理しクロロスルホニル化した後、これを亜鉛と酸、スズと酸もしくは赤りんとョウ素 $1\sim 5$ 倍モルを用いて還元することにより、一般式 [II] で表される目的化合物を得ることができる。

【0105】さらに、一般式 [XII] で表される化合物 1 モルを、適当な不活性溶媒(製造法 6 の記載と同様である。) $0.5\sim101$ 中、金属又は有機金属化合物(製造法 3 の記載と同様である。) $1\sim3$ 倍モルで処理した後、硫黄 $1\sim5$ 倍モルを反応させることにより、一般式 [II] で表される目的化合物を得ることができる。

【0106】何れの反応も、反応温度は-70℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-20℃ ~100 ℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分 ~20 時間で終了する。

【0107】上記の、一般式 [XII] で表される化合物のうちY1が水素原子の場合は、製造法3および製造法4に準じた合成法にて得ることができ、Y1がハロゲン原子の場合は、前述のコンプリヘンシブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー(Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Pergamon Press)第2巻、第198頁~第204頁、第216頁~第220頁、第3巻、第139頁~第140頁、第4巻、第599頁~第656頁、第742頁~第861頁、第6巻、第12頁~第60頁、第153頁~第167頁、第187頁~第216頁、第249頁~第293頁に記載の方法に準じてハロゲン化又は置換基変換により合成することができる。

【0108】一般式 [XII] で表される化合物のうち Y1が水素原子の化合物の製造法としては、代表的なも のとして下記製法が挙げられるが、これらの方法のみに 限定されるものではない。

【0109】<製造法10>

[0110]

【化27】

(式中、R10、R11は水素原子、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシカルボニル基を示し、R12及びR13はアルキル基を示し [R12とR13は一緒になってアルキレン基となることもある。]、L3、X1、X2及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0111】一般式 [XVII] で表される酸ハライド類1 モルを、適当な不活性溶媒(製造法8 の記載と同様である。) $0.5\sim101$ 中、適当な塩基(製造法5 の記載と同様である。) $1\sim3$ 倍モルの存在下又は非存在下、一般式 [XVIII] で表されるアミノケトン類又

は一般式 [IXX] で表されるそのアセタール類 0.3 ~ 1 倍モルと反応させた後、適当な酸触媒(塩酸、硫酸、パラトルエンスルホン酸等の無機酸又は有機酸及び塩化アルミニウム、塩化チタン、塩化鉄等のルイス酸を例示できる。) $0.01 \sim 3$ 倍モルの存在下又は非存在下で環化することにより、一般式 [XX] で表されるオキサゾール化合物を得ることができる。

[XX]

【0112】<製造法11>

[0113]

【化28】

(式中、R10、R11は水素原子、アルキル基、ハロアルキル基、アルコキシカルボニル基を示し、L3、X1、X2及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0114】一般式 [XVII] で表される酸ハライド類1モルを、適当な非プロトン性の不活性溶媒0.3~51中、適当な塩基(製造法5の記載と同様である。)1~3倍モルの存在下又は非存在下、一般式 [XXI] で表されるアミノアルコール類0.3~1倍モルと反応させた後、その生成物にメチルスホニルクロリド又はトルエンスルホニルクロリド0.3~2倍モルを反応させることにより、一般式 [XXII] で表されるオキサゾリン化合物を得ることができる。

【XX】 【0115】ここで非プロトン性の不活性溶媒としては、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン及びジオキサン等のエーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン及びクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド及びスルホラン等の非プロトン性極性溶媒、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン及びヘプタン等の脂肪族炭化水素類及びピリジン又はピコリン等のピリジン類又はこれらの混合溶媒を例示できる。

【0116】反応温度は-20℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは0℃ ~10

0℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0117】次に、一般式 [XXII] で表されるオキサゾリン化合物より、一般式 [XX] で表されるオキサゾール化合物の製造法(A又はB法)について詳述する。

【0118】(A 法)一般式 [XXII]で表されるオキサゾリン類1モルを、適当な非プロトン性溶媒(トルエン、キシレン及びメシチレン等の芳香族炭化水素類、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド及びスルホラン等を例示できる。)0.5~101中、適当な触媒(パラジウム、パラジウム炭素、ニッケル及び白金等を例示できる。)0.01~1倍モルの存在下、脱水素反応を行うことにより、一般式[XX]で表されるオキサゾール化合物を得ることができる。

【0119】反応温度は室温から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは100℃~200℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが1

0分~20時間で終了する。

【0120】(B 法)一般式 [XXII]で表されるオキサゾリン類1モルを、適当な不活性溶媒(製造法1の記載と同様である。)0.5~101中、適当な酸化剤(過マンガン酸カリウム、ニッケルペルオキシド及び二酸化マンガン等を例示できる。)0.5~3倍モル、又は、適当なハロゲン化剤(塩素、臭素、Nークロロスクシンイミド及びNーブロモスクシンイミド等を例示できる。)1~3倍モル、或いは、適当な脱水素剤(ジクロロジシアノキノン等を例示できる。)1~3倍モルで処理することにより、一般式 [XX]で表されるオキサゾール化合物を得ることができる。

【0121】反応温度は-20℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは0℃~100℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0122】<製造法12>

[0123]

【化29】

[XXVIII]

(式中、R8、R9、Y1、X1、X2及びQは前記と同じ意味を示す。)

【0124】一般式 [XXIII] で表されるエステル類1モルに対し、一般式 [XXIV] で表されるニトリル類0.3~1倍モルを、適当な非プロトン性の不活性溶媒(製造法11の記載と同様である。)0.3~51中、適当な塩基(水素化ナトリウム、水素化カリウム等の金属水素化物類又はナトリウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム tertーブトキシド等のアルコールの金属塩類を例示できる。)0.3~2倍モルの存在下で反応させることにより、一般式 [XXV] で表されるアシルニトリル類を得ることができる。

【0125】反応温度は-30℃から反応系における還

[XXIX]

流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 100 $^{\circ}$ 0の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分 $^{\circ}$ 20時間で終了する。

【0126】次に、一般式 [XXV] で表されるアシルニトリル類1モルを、適当な不活性溶媒0.5~101中、アンモニアガス1~10倍モル、又は、塩基(製造法1の記載と同様である。)1~10倍モルの存在下でアンモニウム塩(塩化アンモニウム、酢酸アンモニウム等を例示できる。)1~10倍モルと反応させることにより、一般式 [XXVI] で表されるアミノアクリロニトリル類を得ることができる。

【0127】ここで不活性溶媒としては、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン及びジオキサン等のエ

ーテル類、ベンゼン、トルエン、キシレン及びクロロベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジクロロメタン、クロロホルム及びジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素類、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスルホキシド及びスルホラン等の非プロトン性極性溶媒、メタノール、エタノール及びイソプロピルアルコール等のアルコール類、アセトニトリル又はプロピオニトリル等のニトリル類、ピリジン又はピコリン等のピリジン類、又はこれらの混合溶媒を例示できる。

【0128】反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-10℃~100℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0129】次いで、一般式 [XXVI] で表されるアミノアクリロニトリル類1モルを、適当な不活性溶媒(製造法1の記載と同様である。)0.5~101中、硫化水素1~10倍モルと反応させ、一般式 [XXVII] で表されるアミノアクリロ酸チオアミド化合物とし

た後、更に、適当な酸化剤(塩素又は過酸化水素水等を例示できる。) $1\sim3$ 倍モルで環化することにより、一般式 [XXVIII] で表される 5-アミノイソチアゾール類を得ることができる。

【0130】何れの反応も、反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-10℃ ~100 ℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分 ~20 時間で終了する。

【0131】最後に、一般式 [XXVIII] で表される5-アミノイソチアゾール類1モルを、常法にてジアゾニウム塩とした後、銅触媒(硫酸銅等を例示できる。)0.01~1倍モルの存在下、亜りん酸類(亜りん酸等を例示できる。)1~3倍モル又は無機ハロゲン化物(ヨウ化カリウム等を例示できる。)1~5倍モルと反応させることにより、一般式 [XXIX] で表されるイソチアゾール化合物を得ることができる。

【0132】<製造法13>

[0133]

【化30】

$$R^{10}$$
 CH- SO_nR^4
 X^2 NH
 X^1 Or
 X^1 Or
 X^2 NH2
 X^2 NH3
 X^2 NH3
 X^2 NH3
 X^2 NH3
 X^2 NH3

$$x^{1} - \bigvee_{Q} \bigvee_{N=1}^{X^{2}} \sup_{R^{14}}^{R^{13}} \qquad \qquad x^{1} - \bigvee_{N=1}^{X^{2}} \sup_{R^{3}}^{R^{1}} \sup_{R^{3}} \sup_{R^{3}$$

[XXXIII]

(式中、R1、R3、R4、X1、X2、Q及びnは前記と同じ意味を示し、R10及びR11はホルミル基、アルキルカルボニル基、ハロアルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基、1,1ージアルコキシアルキル基又はシアノ基を示し、R12は水素原子、アルキル基又はハロアルキル基を示し、Y2は水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基、アルキルチオ基、アミノ基、モノアルキルアミノ基又はジアルキルアミノ基を示し、R13及びR14は水素原子、アルキル基、ハロアルキル基、水酸基又はアミノ基を示す。)

【0134】一般式 [XXX] で表されるベンズアミジン類又はその鉱酸塩1モルに対し、一般式 [XXXI] 又は一般式 [XXXII] で表される化合物0.3~1倍モルを、適当な不活性溶媒(製造法1の記載と同様である。)0.3~51中、適当な塩基(製造法1の記載と同様である。)0.3~2倍モルの存在下又は非存在

[XXXIV]

下で反応させることにより、一般式 [XXXIII] で表される 2- アリールピリミジン類を得ることができる。

【0135】反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-10℃~100℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分~20時間で終了する。

【0136】次に、一般式 [XXXIII] で表される 2ーアリールピリミジン類を文献公知の方法、例えば、コンプリヘンシブ・ヘテロサイクリック・ケミストリー (Comprehensive Heterocyclic Chemistry, Pergamon Press) 第3巻、第123頁~第141頁に記載の方法に準じて置換基変換することにより、一般式 [XXXIV] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

(式中、R0、R4、X1、X2、Q及びnは前記と同じ意味を示し、M1はアルカリ金属又はアンモニウム基を示す。)

【0139】一般式 [XXXV] で表される酸クロリド 1 モルに対し、一般式 [XXXVI] で表されるチオシアン酸塩 $1\sim3$ 倍モルを、適当な非プロトン性の不活性溶媒(製造法11 の記載と同様である。) $0.3\sim51$ 中で反応させ、次いで一般式 [XXXVII] で表されるヒドラジン $1\sim2$ 倍モルを反応させることにより、一般式 [XXXVIII] で表される5- メルカプト-3- アリールトリアゾール類を得ることができる。これを製造法1、製造法2 及び製造法8 に従い、一般式 [XXXXII] で表される目的のジアリールスルフィド誘導体を得ることができる。

【0140】何れの反応も、反応温度は-30℃から反応系における還流温度までの任意の温度で行い、好ましくは-10℃ ~100 ℃の温度範囲であり、反応は化合物により異なるが10分 ~20 時間で終了する。

[0141]

【実施例】次に、実施例をあげて本発明化合物の製造 法、製剤法及び用途を具体的に説明する。尚、本発明化 合物の製造中間体の製造法も合わせて記載する。

【0142】<実施例1>

2-(2,6-i)クロロー4-iリフルオロメチルフェニル)-5-iイソプロピルチオチアゾール(本発明化合物番号 II-7)の製造

2-(2,6-i)クロロー4ートリフルオロメチルフェニル) -5-iメルカプトチアゾール2.0g(5.4ミリモル)、炭酸カリウム1.5g(11ミリモル)及びヨウ化イソプロピル1.5g(8.2ミリモル)をN,N-iシメチルホルムアミド20m1に加え、室温にて1時間撹拌した。反応混合物を300m1の水にあけ、酢酸エチル50m1で2回抽出した。酢酸エチル層を50m1の水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。酢酸エチルを減圧留去し、残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8)で精製し、無色液体(nD201.

5480) の2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-5-イソプロピルチオチアゾール1.4g(収率70%)を得た。

 $1 H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 \delta値)$

1. 337 (6H, d) 3. 244 (1H, q) 7. 694 (2H, d) 7. 913 (1H, s)

【0143】<実施例2>

2-(2,6-ジクロロー4-トリフルオロメチルフェニル)-5-メチル-4-トリフルオロメチルチオチオフェン(本発明化合物番号I-31)の製造

2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル) -5-メチルー4-メルカプトチオフェン3.3g (9.6ミリモル)及びロンガリット3.0g (19.5ミリモル)をN,N-ジメチルホルムアミド30mlに加え、室温にて撹拌しなが51時間に渡ってブロモトリフルオロメタンの過剰量を吹き込んだ。反応混合物を300mlの水にあけ、酢酸エチル50mlで2回抽出した。酢酸エチル層を50mlの水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。酢酸エチルを減圧留去し、残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8)で精

(浴田浴県、酢酸エナル: nーヘキサン=1:8) で精製し、無色液体(nD201.5305)の2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-5-メチル-4-トリフルオロメチルチオチオフェン0.8g(収率20%)を得た。

1H-NMRデータ(300MHz、CDC 13溶媒、 δ 値)

2. 661 (3H, s) 7. 062 (1H, s) 7. 669 (2H, s)

【0144】<実施例3>

2-(2, 6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル) -5-ペンタフルオロエチルチオー<math>4-メチルチアゾール(本発明化合物番号II-71)の製造

 $1H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 <math>\delta$ 値)

2. 571 (3H, s)

7. 741 (2H, s)

【0145】<実施例4>

2-(2,6-ii) ロロー4ートリフルオロメチルフェニル) -4-ii デルー5ーメチルチオチオフェン (本発明化合物番号I-96) の製造

3-メチルー2-メチルチオチオフェン18.7g(130ミリモル)をジエチルエーテル200mlに加え、窒素気流中下、室温にて撹拌しながら、n-ブチルリチウムへキサン溶液(1.56mol/1)83mlを滴下した。35℃にて2時間撹拌した後、10℃に冷却し、3,5-ジクロロー4-フルオロベンゾトリフルオリド33.2g(142ミリモル)のジエチルエーテル50ml溶液を滴下した。室温にてさらに12時間撹拌した後、反応混合物を約11の氷水にあけ分液した。有機層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去後、残査を減圧蒸留し、淡黄色液体(nD201.5819)の<math>2-(2,6-ジクロロー4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチルー5-メチルチオチオフェン30.6g(収率80%)を得た。

1 H-NMRデータ(3 0 0 MH z 、CDC 1 3 溶媒、 δ 値)

2. 336 (3H, s)

2. 454 (3H, s)

6.800 (1H, s)

7. 649 (2H, s)

【0146】<実施例5>

2-(2,6-ii) ロー 4-ii リフルオロメチルフェニル) -5-ii チルチオフラン(本発明化合物番号 I-59)の製造

(1) 2-(2, 6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-フラン(化合物XII)の製造

フラン12.0g(176ミリモル)をジエチルエーテル250m1に加え、窒素気流中下、室温にて撹拌しながら、n-ブチルリチウムへキサン溶液(1.66mo1/1)100m1を滴下した。加熱還流下3時間撹拌した後、室温にて3,5ージクロロー4ーフルオロベンゾトリフルオリド30.0g(129ミリモル)のジエチルエーテル50m1溶液を滴下した。室温にてさらに12時間撹拌した後、反応混合物を約11の氷水にあけ分液した。有機層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去後、残査を減圧蒸留し、無色液体(沸点114~116℃/20mmHg、nD201.5237)の2-(2,6ージクロロー4ートリフルオロメチルフェニル)ーフラン23.4g(収率65%)を得た。

 $1 H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 <math>\delta$ 値)

6. 58 (1H, m)

6. 59 (1 H, m)

7. 60 (1 H, m)

7. 65 (2H, S)

【0147】(2)2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-5-メチルチオフラン(本発明化合物番号I-59)の製造

2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェ ニル) -フラン1. 4g(5ミリモル) をジオキサン1 5m1に加え、室温にて撹拌しながら、臭素0.8g (5ミリモル)を滴下した。60℃にて3時間撹拌した 後、ジオキサンを減圧留去した。トルエン及び水を加え 分液し、トルエン層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マ グネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去して、2-ブロ モー5-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチル フェニル) -フラン1.5g(4.2ミリモル) を得 た。得られたブロム体をテトラヒドロフラン20mlに 加え、窒素気流下−50℃に冷却し、撹拌しながらn− ブチルリチウムヘキサン溶液(1.66mol/1)3 m1を滴下した。同温度にてさらに1時間撹拌後、ジメ チルジスルフィドO. 6g(6.4ミリモル)のジエチ ルエーテル5m1溶液を滴下した。室温まで撹拌した 後、溶媒を減圧留去した。トルエン及び水を加え分液 し、トルエン層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネ シウムにて乾燥した。トルエンを減圧留去し、残査をシ リカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エ チル:n-ヘキサン=1:6) で精製し、淡黄色液体 4-トリフルオロメチルフェニル) -5-メチルチオフ ラン0.8g(収率57%)を得た。

 $1H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 \delta値)$

2. 487 (3H, s)

6. 552 (1H, d)

6. 637 (1H, d)

7. 648 (2H, s)

【0148】<実施例6>

2-(2,6-ii) ロロー4ートリフルオロメチルフェニル) -4-ii ボー5ーメチルチオチアゾール (本発明化合物番号 II-10) の製造

(1) 2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル) -4-メチルチアゾール(化合物XII)の製造

4 - メチルチアゾール25.0g (253ミリモル)をジエチルエーテル300mlに加え、窒素気流中下、一60℃にて撹拌しながら、n - ブチルリチウムへキサン溶液(1.59mol/1)190mlを滴下した。3時間撹拌した後、3,5 - ジクロロー4 - フルオロベンゾトリフルオリド44.0g (189ミリモル)のジエチルエーテル100ml溶液を滴下した。0℃にてさらに6時間撹拌した後、反応混合物を約11の氷水にあけ分液した。有機層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去後、残査を減圧蒸留し、無色液体の2 - (2,6 - ジクロロー4 - トリフルオロメチルフェニル)-4-メチルチアゾール30.5g (収率52%)を得た。

【0149】 (2) 2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチル-5-メチルチオチアゾール(本発明化合物番号 <math>II-10)の製造ジイソプロピルアミン15g(149ミリモル)をジエチルエーテル300m I に加え、窒素気流中下、0 C にて撹拌しながら、n-ブチルリチウムへキサン溶液

 $1H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 <math>\delta$ 値)

2. 484 (3H, s)

2.569 (3H, s)

7. 747 (2H, s)

【0150】<実施例7>

2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェ

ニル) -4-メチル-5-メチルスルフィニルチアゾール (本発明化合物番号 II-11) の製造

2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル) -4-メチル-5-メチルチオチアゾール30g(84ミリモル)をクロロホルム500m1に溶解し、<math>-30 \mathbb{C} にて撹拌しながら、 $m-クロロ過安息香酸14.5g(84ミリモル)を添加し、2時間撹拌した。室温にてさらに12時間撹拌後、5%重曹水を加え分液した。クロロホルム層を5%亜硫酸ナトリウム水溶液、水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、淡黄色粉末(融点168~169<math>\mathbb{C}$)の2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチル-5-メチルスルフィニルチアゾール25g(収率80%)を得た。

 $1\,H-NMR$ データ($3\,0\,0MH\,z$ 、CDC $1\,3$ 溶媒、 δ 値)

2. 672 (3H, s)

3. 037 (3H, s)

7. 708 (2H, s)

【0151】<実施例8>

2-チオフェンボロン酸0.5g(4ミリモル)、3-クロロー5ートリフルオロメチルー2ーブロモピリジン 1. 3g(6.4ミリモル)、炭酸ナトリウム0.8g (7.5ミリモル)及びテトラキス(トリフェニルホス フィン) パラジウム 0. 4g(0.3ミリモル) をトル エン40m1、エタノール20m1及び水20m1の混 合溶媒に加え、加熱還流下2時間撹拌した。反応混合物 を氷水にあけ、トルエンで抽出した。有機層を水で2回 洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を 減圧留去し、2-(3-クロロ-5-トリフルオロメチ ルー2-ピリジル)チオフェン0.8gを得た。得られ た2-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピ リジル) チオフェン0.8g(3.9ミリモル) にN-ブロモスクシンイミド0.7g(3.9ミリモル)及び 四塩化炭素10m1を加え、加熱還流下3時間撹拌し た。不溶物を濾別後、四塩化炭素を減圧留去し、酢酸エ チルと水を加え分液した。酢酸エチル層を水で2回洗浄 した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧 留去し、2-(3-クロロ-5-トリフルオロメチルー 2 - ピリジル) - 5 - ブロモチオフェン 0.7 g (2.1)5ミリモル)を得た。得られたブロム体をテトラヒドロ フラン10m1に加え、窒素気流下-50℃に冷却し、 撹拌しながらn-ブチルリチウムヘキサン溶液(1.5 9mo1/1) 1.5m1を滴下した。同温度にてさら に1時間撹拌後、ジメチルジスルフィド0.3g(3. 2ミリモル) のジエチルエーテル 5 m l 溶液を滴下し た。室温まで撹拌した後、溶媒を減圧留去した。トルエ

ン及び水を加え分液し、トルエン層を水で2回洗浄した 後、無水硫酸マグネシウムにて乾燥した。トルエンを減 圧留去し、淡黄色液体の2-(3-クロロ-5-トリフ ルオロメチルー2ーピリジル) -5-メチルチオチオフ エン0.4g(1.6ミリモル)得た。得られたメチル チオ体をクロロホルム10mlに溶解し、0℃にて撹拌 しながら、mークロロ過安息香酸0.3g(1.7ミリ モル)を添加し1時間撹拌した。5%重曹水を加え分液 し、クロロホルム層を5%亜硫酸ナトリウム水溶液、水 で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減 圧留去し、残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (溶出溶媒、酢酸エチル:n-ヘキサン=1:4) で精 製し、黄褐色結晶 (融点70~73℃) の2- (3-2) ロロー5-トリフルオロメチルー2-ピリジル)-5-メチルスルフィニルチオフェン0.1g(収率23%) を得た。

1 H-NMRデータ(300MHz、CDCl3溶媒、 δ値)

2.998 (3H, s)

7. 533 (1H, d)

8. 030 (1H, s)

8. 194 (1H, d)

8.759 (1H, s)

【0152】<実施例9>

 $2-(2-\rho pp-4-h y z)$ フルオロメチルフェニル -5-y チルチオピリジン(本発明化合物番号V-9)の製造

2, $5-\bar{\imath}$ ブロモピリジン6. 0g ($25\bar{\imath}$ リモル)をジエチルエーテル30m1に加え、窒素気流中下、-60 0 \mathbb{C} にて撹拌しながら、 $n-\bar{\jmath}$ チルリチウムへキサン溶液 (1.59mo1/1) 19m1を滴下した。3時間撹拌した後、ジメチルジスルフィド2.9g ($31\bar{\imath}$ リモル)のジエチルエーテル6m1溶液を滴下した。0 \mathbb{C} にてさらに6時間撹拌した後、反応混合物を約100m1の氷水にあけ分液した。有機層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去後、残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル:n-ヘキサン=1:8)で精製し、淡褐色液体の $2-\bar{\jmath}$ ロモ-5-メチルチオピリジン2.6g (収率51%) を得た。

【0153】2-クロロー4ートリフルオロメチルベンゼンボロン酸2.9g(13ミリモル)、2ーブロモー5ーメチルチオピリジン2.6g(13ミリモル)、炭酸ナトリウム1.7g(16ミリモル)及びテトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム0.8g(0.6ミリモル)をトルエン80ml、エタノール40ml及び水40mlの混合溶媒に加え、加熱還流下2時間撹拌した。反応混合物を氷水にあけ、トルエンで抽出した。有機層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、残査をシリカゲルカ

ラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル: n- ヘキサン=1:4)で精製し、橙色液体(nD201. 5750)の2-(2- クロロー4-トリフルオロメチルフェニル)-5- メチルチオピリジン2. 7g(収率 69%)を得た。

 $1H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 \delta値)$

2. 571 (3H, s)

7. $600 \sim 7$. 760 (5H, m)

8.606 (1H, dd)

【0154】<実施例10>

2-(2,6-ii)クロロ-4-iリフルオロメチルフェニル) -5-iメチルチオピリジン(本発明化合物番号V-22)の製造

2-(2-クロロ-4-トリフルオロメチルフェニル) -5-メチルチオピリジン2.7g(9ミリモル)をテ トラヒドロフラン50m1に加え、窒素気流中下、-6 0℃にて撹拌しながら、n-ブチルリチウムヘキサン溶 液(1.6mol/1)6.1mlを滴下した。3時間 撹拌した後、N-クロロスクシンイミド1. 3g (10 ミリモル)のテトラヒドロフラン40m1溶液を滴下し た。0℃にてさらに6時間撹拌した後、反応混合物を約 500m1の氷水にあけ酢酸エチルで抽出した。有機層 を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し た。溶媒を減圧留去し、残査をシリカゲルカラムクロマ トグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル:n-ヘキサン= 1:6)で精製し、淡黄色液体(nD201.585 9) の2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチ ルフェニル) -5-メチルチオピリジン0.4g(収率 13%)を得た。

 $1H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 \delta値)$

2. 587 (3H, s)

7. 251 (1 H, d d)

7. 677 (2 H, s)

7. 683 (1H, dd)

8. 618 (1H, dd)

【0155】<実施例11>

5-シクロプロピルメチルチオー1-メチルー3-(4 -トリフルオロメチルフェニル) トリアゾール (本発明 化合物番号 I V - 7) の製造

チオシアン酸カリウム1.0g(10ミリモル)をアセトニトリル20mlに加え、室温にて攪拌しながら、4ートリフルオロメチル安息香酸クロリド2.1g(10ミリモル)を滴下した。室温にて1時間攪拌後、固形物を濾別し、濾液を濃縮後、残査にトルエン50mlを加え、室温にて攪拌しながら、メチルヒドラジン0.5g(10ミリモル)を加えた。80℃まで加熱後、1時間攪拌した。溶媒を減圧留去後、残査に炭酸水素ナトリウム1g(12ミリモル)の50ml水溶液を加え、加熱

還流下6時間攪拌した。室温まで冷却後、5%塩酸水及 び酢酸エチルを加え分液した。有機層を水で2回洗浄し た後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留 去し、5-メルカプト-1-メチル-3-(4-トリフ ルオロメチルフェニル)トリアゾール1.8g(収率7 0%)を得た。得られた5-メルカプト-1-メチルー 3-(4-トリフルオロメチルフェニル)トリアゾール 1.8g、シクロプロピルメチルブロミド1.3g(1 0ミリモル)、炭酸カリウム1.6g(12ミリモル) 及びテトラブチルアンモニウムブロミド0.3gをアセ トニトリル150mlに加え、60℃にて6時間攪拌し た。溶媒を減圧留去し、残査に100m1の氷水を加 え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水で2回洗浄した 後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去 し、残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出 溶媒、酢酸エチル:n-ヘキサン=1:6) で精製し、 白色粉末(融点47~50℃)の5-シクロプロピルメ チルチオー1ーメチルー3ー(4ートリフルオロメチル フェニル) トリアゾール2.1g(収率95%)を得

 $1H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 \delta値)$

0.	$312\sim0$.	363	(2H,	$\mathbf{m})$
0.	6 1 9 \sim 0.	6 4 9	(2H,	$\mathbf{m})$
1.	1 5 1 \sim 1.	285	(1H,	m)
3.	2 2 2		(2H,	d)
3.	8 5 9		(3H,	s)
7.	6 6 8		(2H,	d)
8.	175		(2H,	d)

【0156】(中間体の製造例)

<参考例1>

5, 5' -チオジー $\{2-(2,6-$ ジクロロー4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチルチアゾール $\}$ (化合物 I V) の製造

(1) 2-(2, 6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル) <math>-4-メチル-5-メルカプトチアゾール (化合物 I I) の製造

2-(2,6-ジクロロー4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチルー5-メチルスルフィニルチアゾール10g(27ミリモル)を無水トリフルオロ酢酸150m1に加え、室温にて12時間撹拌した後、低沸点物を減圧留去し、残査にメタノール200m1及び20%水酸化カリウム水溶液25gを加え、室温にて1時間反応させた。溶媒を減圧留去後5%硫酸水を加え、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。酢酸エチルを減圧留去し、残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル:n-ヘキサン=1:6)で精製し、淡黄色粘稠液体(nD20測定不可)の2-(2,6-ジクロロー4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチルー5-メルカプ

トチアゾール8.1 g(収率88%)を得た。 $1 \, H - NMR$ データ(300MHz、CDC13溶媒、 δ 値)

2. 594 (3H, s) 4. 902 (1H, s) 7. 684 (2H, s)

【0157】(2)5,5'ーチオジー{2-(2,6 ージクロロー4ートリフルオロメチルフェニル)-4-メチルチアゾール}(化合物 IV)の製造

2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチルー5-メルカプトチアゾール8g(23ミリモル)をジメチルスルホキシド70m1に加え、<math>150 ℃にて2時間撹拌した。反応混合物を水中にあけ、酢酸エチルで抽出した。酢酸エチル層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。酢酸エチルを減圧留去し、残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶出溶媒、酢酸エチル: $n-\wedge$ キサン=1:5)で精製し、淡黄色樹脂状物質(nD20 測定不可)の5,5'ーチオジー{2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-4-メチルチアゾール}7.3g(収率92%)得た。

 $1H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 \delta値)$

2. 429 (6 H, s) 7. 694 (4 H, s)

【0158】<参考例2>

2-(2,6-ii)クロロー4-iリフルオロメチルフェニル) -5-iメチルー4-iメルカプトチオチオフェン (化合物 I I) の製造

(1) 2-(2, 6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル) <math>-5-メチルチオフェン (化合物XII) の製造

2-メチルチオフェン10.0g(102ミリモル)をジエチルエーテル150m1に加え、窒素気流下、室温にて撹拌しながら、n-ブチルリチウムへキサン溶液(1.60mo1/1)46m1を滴下した。室温にて2時間撹拌後、3.5-ジクロロー4-フルオロベンゾトリフルオリド18.0g(77ミリモル)のジエチルエーテル30m1溶液を滴下した。室温にてさらに12時間撹拌した後、反応混合物を約11の氷水にあけ分液した。有機層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去後、残査を減圧蒸留し、淡黄色液体(沸点 $170\sim173$ 100

 $1 H-NMRデータ(300MHz、CDC13溶媒、 <math>\delta$ 値)

2. 552 (3H, s) 6. 811 (1H, d) 6. 837 (1H, d) 7. 646 (2H, s)

【0159】(2) チオ酢酸2-(2, 6-ジクロロー 4-トリフルオロメチルフェニル) -5-メチル-4-チエニルの製造

2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェ ニル) -5-メチルチオフェン10g (32ミリモル) をクロロホルム100mlに溶解し、0℃にて撹拌しな がら、クロロスルホン酸7g(60ミリモル)を滴下し た。室温にて3時間撹拌後、反応混合物を約500m1 の氷水にあけ分液した。有機層を水で2回洗浄した後、 無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、 2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェ ニル) -5-メチルチオフェン-4-スルホニルクロリ ド13.4g(32ミリモル)を得た。得られたスルホ ニルクロリド誘導体を酢酸200m1に溶解し、赤リン 4.9g(158ミリモル)及びヨウ素0.5g(2ミ リモル)を加え、120℃にて2時間反応させた。溶媒 を減圧留去し、残査に酢酸エチル200mlを加え濾別 した。濾液を5%チオ硫酸ナトリウム水、5%重曹水及 び水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。 溶媒を減圧留去し、淡黄色樹脂状物質(nD201.5 790) のチオ酢酸2-(2,6-ジクロロ-4-トリ フルオロメチルフェニル) -5-メチル-4-チエニル 11.9g(収率93%)を得た。

1 H-NMRデータ(3 0 0 MH z、 $CDC 1 3 溶媒、 <math>\delta$ 値)

2. 413 (3H, s)

2. 486 (3H, s)

6.889 (1H, s)

7. 659 (2H, s)

【0160】(3)2-(2,6-ジクロロ-4-トリフルオロメチルフェニル)-5-メチルー4-メルカプトチオチオフェン(化合物 II)の製造

(2)で合成したチオ酢酸4ーチエニル誘導体11.9g(31ミリモル)をメタノール200m1に溶解し、1規定の水酸化ナトリウム水溶液50m1を加え、加熱還流下1時間撹拌した。溶媒を減圧留去した後、10%塩酸水及び酢酸エチルを加え分液した。有機層を水で2回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を減圧留去し、2ー(2,6ージクロロー4ートリフルオロメチルフェニル)ー5ーメチルー4ーメルカプトチオチオフェン9.7g(収率92%)を得た。

【0161】本発明の有害生物防除剤は、一般式 [I] で示されるジアリールスルフィド誘導体を有効成分としてなる。

【0162】本発明化合物を有害生物防除剤の有効成分 として使用するに際しては、本発明化合物それ自体で用 いてもよいが、農薬補助剤として製剤化に一般的に用い られる担体、界面活性剤、及びその他補助剤を配合し て、乳剤、懸濁剤、粉剤、粒剤、錠剤、水和剤、水溶剤、液剤、フロアブル剤、顆粒水和剤、エアゾール剤、ペースト剤、油剤、乳濁剤等の種々の形態に製剤することができる。これらの配合割合は通常、有効成分0.1~90重量部で農薬補助剤10~99.9重量部である。

【0163】ここにいう製剤化に際して用いられる担体 としては、固体担体と液体担体に分けられる。固体担体 としては、例えば澱粉、活性炭、大豆粉、小麦粉、木 粉、魚粉、粉乳等の動植物性粉末、タルク、カオリン、 ベントナイト、炭酸カルシウム、ゼオライト、珪藻土、 ホワイトカーボン、クレー、アルミナ等の鉱物性粉末が 挙げられる。液体担体としては、例えば水;イソプロピ ルアルコール、エチレングリコール等のアルコール類; シクロヘキサノン、メチルエチルケトン等のケトン類; ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類;ケロ シン、軽油等の脂肪族炭化水素類;キシレン、トリメチ ルベンゼン、テトラメチルベンゼン、メチルナフタリ ン、ソルベントナフサ等の芳香族炭化水素類:クロロベ ンゼン等のハロゲン化炭化水素類; ジメチルアセトアミ ド等の酸アミド類;脂肪酸のグリセリンエステル等のエ ステル類; アセトニトリル等のニトリル類; ジメチルス ルホキシド等の含硫化合物類等が挙げられる。

【0164】界面活性剤としては、例えばアルキルベンゼンスルホン酸金属塩、ジナフチルメタンジスルホン酸金属塩、アルコール硫酸エステル塩、アルキルアリールスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、ポリオキシエチレングリコールエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレンソルビタンモノアルキレート等が挙げられる。

【0165】その他の補助剤としては、例えばカルボキシメチルセルロース、アラビアゴム、アルギン酸ナトリウム、グアーガム、トラガントガム、ポリビニルアルコール等の固着剤あるいは増粘剤、金属石鹸等の消泡剤、脂肪酸、アルキルリン酸塩、シリコーン、パラフィン等の物性向上剤、着色剤等を用いることができる。

【0166】これらの製剤の実際の使用に際しては、そのまま使用するか、又は水等の希釈剤で所定濃度に希釈して使用することができる。本発明化合物を含有する種々の製剤、又はその希釈物の施用は、通常一般に行なわれている施用方法、即ち、散布(例えば噴霧、ミスティング、アトマイジング、散粉、散粒、水面施用、箱施用等)、土壌施用(例えば混入、灌注等)、表面施用(例えば塗布、粉衣、被覆等)、浸漬、毒餌等により行うことができる。また、家畜に対して前記有効成分を飼料に混合して与え、その排泄物での有害虫、特に有害昆虫の発生、成育を防除することも可能である。また、いわゆる超高濃度少量散布法により施用することもできる。この方法においては、活性成分を100%含有することが可能である。

【0167】本発明の有害生物防除剤の施用は、一般に 0.1~50000ppm、望ましくは1~10000 ppmの有効成分濃度で行なう。

【0168】有効成分濃度は、製剤の形態及び施用する方法、目的、時期、場所及び有害生物の発生状況等によって適当に変更できる。例えば水生有害生物の場合、上記濃度範囲の薬液を発生場所に散布しても防除できることから、水中での有効成分濃度範囲は上記以下である。単位面積あたりの施用量は1ha当り、有効成分化合物として0.1~5000g、好ましくは1~1000gが使用されるが、これらに限定されるものではない。

【0169】尚、本発明化合物は単独でも十分有効であることはいうまでもないが、必要に応じて他の肥料、農薬、例えば殺虫剤、殺ダニ剤、殺線虫剤、殺菌剤、抗ウイルス剤、誘引剤、除草剤、植物成長調整剤などと混用、併用することができ、この場合に一層優れた効果を示すこともある。

【0170】本発明化合物と混合して使用できる殺虫 剤、殺菌剤、殺ダニ剤等の代表例を以下に示す。

【0171】例えば有機リン及びカーバメート系殺虫 剤:フェンチオン、フェニトロチオン、ダイアジノン、 クロルピリホス、オキシデプロホス、バミドチオン、フ ェントエート、ジメトエート、ホルモチオン、マラチオ ン、トリクロルホン、チオメトン、ホスメット、ジクロ ルボス、アセフェート、EPBP、メチルパラチオン、 オキシジメトンメチル、エチオン、ジオキサベンゾホ ス、シアノホス、イソキサチオン、ピリダフェンチオ ン、ホサロン、メチダチオン、スルプロホス、クロルフ ェンビンホス、テトラクロルビンホス、ジメチルビンホ ス、プロパホス、イソフェンホス、ジスルホトン、プロ フェノホス、ピラクロホス、モノクロトホス、アジンホ スメチル、アルジカルブ、メソミル、チオジカルブ、カ ルボフラン、カルボスルファン、ベンフラカルブ、フラ チオカルブ、プロポキスル、フェノブカルブ、メトルカ ルブ、イソプロカルブ、カルバリル、ピリミカーブ、エ チオフェンカルブ、ジクロフェンチオン、ピリミホスメ チル、キナルホス、クロルピリホスメチル、プロチオホ ス、ナレッド、EPN、XMC、ベンダイオカルブ、オ キサミル、アラニカルブ、クロルエトキシホス等。

【0172】ピレスロイド系殺虫剤:ペルメトリン、シペルメトリン、デルタメトリン、フェンバレレート、フェンプロパトリン、ピレトリン、アレスリン、テトラメトリン、レスメトリン、ジメスリン、プロパスリン、フェノトリン、プロトリン、フルバリネート、シフルトリン、シハロトリン、フルシトリネート、エトフェンプロックス、シクロプロトリン、トラロメトリン、シラフルオフェン、テフルトリン、ビフェントリン、アクリナトリン等。

【0173】アシルウレア系、その他の殺虫剤:ジフルベンズロン、クロルフルアズロン、ヘキサフルムロン、

トリフルムロン、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、フルシクロクスロン、ブプロフェジン、ピリプロキシフェン、ルフェヌロン、シロマジン、メトプレン、エンドスルファン、ジアフェンチウロン、イミダクロプリド、フィプロニル、硫酸ニコチン、ロテノン、メタアルデヒド、マシン油、BTや昆虫病原ウイルス等の微生物農薬、フェノキシカルブ、カルタップ、チオシクラム、ベンスルタップ、テブフェノジド、クロルフェナピル、エマメクチンベンゾエート、アセタミプリド、ニテンピラム、ピメトロジン、オレイン酸ナトリウム、なたね油等。

【0174】殺線虫剤:フェナミホス、ホスチアゼート、エトプロホス、メチルイソチオシアネート、1,3 ジクロロプロペン、DCIP等。

【0175】殺ダニ剤:クロルベンジレート、フェニソブロモレート、ジコホル、アミトラズ、プロパルギット、ベンゾメート、ヘキシチアゾクス、フェンブタチンオキシド、ポリナクチン、キノメチオネート、クロルフェンソン、テトラジホン、アバメクチン、ミルベメクチン、クロフェンテジン、ピリダベン、フェンピロキシメート、テブフェンピラド、ピリミジフェン、フェノチオカルブ、ジエノクロル、エトキサゾール、ハルフェンプロックス等。

【0176】殺菌剤:チオファネートメチル、ベノミ ル、カルベンダゾール、チアベンダゾール、フォルペッ ト、チウラム、ジラム、ジネブ、マンネブ、マンゼブ、 ポリカーバメート、イプロベンホス、エジフェンホス、 フサライド、プロベナゾール、イソプロチオラン、クロ ロタロニル、キャプタン、ポリオキシン、ブラストサイ ジンS、カスガマイシン、ストレプトマイシン、バリダ マイシン、トリシクラゾール、ピロキロン、フェナジン オキシド、メプロニル、フルトラニル、ペンシクロン、 イプロジオン、ヒメキサゾール、メタラキシル、トリフ ルミゾール、トリホリン、トリアジメホン、ビテルタノ ール、フェナリモル、プロピコナゾール、シモキサニ ル、プロクロラズ、ペフラゾエート、ヘキサコナゾー ル、ミクロブタニル、ジクロメジン、テクロフタラム、 プロピネブ、ジチアノン、ホセチル、ビンクロゾリン、 プロシミドン、オキサジキシル、グアザチン、プロパモ カルブ塩酸塩、フルアジナム、オキソリニック酸、ヒド ロキシイソキサゾール、イミベンコナゾール、ジフェノ コナゾール、メパニピリム等。

【0177】本発明の化合物は、半翅目害虫、鱗翅目害虫、鱗翅目害虫、鞘翅目害虫、双翅目害虫、膜翅目害虫、直翅目害虫、シロアリ目害虫、アザミウマ目害虫、ハダニ類、植物寄生性線虫類等の害虫に対して、優れた防除効果を示す。そのような害虫の例としては、以下の如き害虫類を例示することができる。

【0178】半翅目害虫、例えばホソヘリカメムシ(Riptortus clavatus)、ミナミアオカ

メムシ (Nezara viridula)、メクラカ メムシ類(Lygus sp.)、アメリカコバネナガ カメムシ (Blissusleucopterus)、 ナシグンバイ (Stephanitis nashi) 等のカメムシ類(異翅類:HETEROPTERA)、 ツマグロヨコバイ、ヒメヨコバイ類(Empoasca sp., Erythroneura sp., Ci rculifer sp.)等のヨコバイ類、トビイロ ウンカ (Nilaparvata lugens)、セ ジロウンカ (Sogatellafurcifer a)、ヒメトビウンカ (Laodelphax str iatellus) 等のウンカ類、Psylla s p. 等のキジラミ類、タバココナジラミ (Bemisi a tabaci)、オンシツコナジラミ (Trial eurodes vaporariorum) 等のコナ ジラミ類、ブドウネアブラムシ (Viteus vit ifolii)、モモアカアブラムシ(Myzuspe rsicae)、リンゴアブラムシ(Aphis po mi)、ワタアブラムシ(Aphis gossypi i)、Aphis fabae、ニセダイコンアブラム シ (Rhopalosiphum psedobras sicas)、ジャガイモヒゲナガアブラムシ(Aul acorthum solani)、ムギミドリアブラ ムシ (Schizaphis graminum) 等の アブラムシ類、クワコナカイガラムシ(Pseudoc occus comstocki)、ルビーロウムシ (Ceroplastes rubens)、サンホー ゼカイガラムシ (Comstockaspis per niciosa)、ヤノネカイガラムシ(Unaspi s yanonensis) 等のカイガラムシ類、サシ ガメ (Rhodnius sp.)等。

【0179】鱗翅目害虫、例えばチャハマキ(Homo na magnanima)、コカクモンハマキ (Ad oxophyes orana)、テングハマキ(Sp arganothis pilleriana)、ナシ ヒメシンクイ (Grapholitha molest a)、マメシンクイガ (Leguminivoragl ycinivorella)、コドリンガ (Laspe yresia pomonella), Eucosma sp. 、Lobesia botrana等のハマキ ガ類、ブドウホソハマキ (Eupoecillia a mbiguella) 等のホソハマキガ類、Bamba lina sp. 等のミノガ類、コクガ(Nemapo gon granellus)、イガ (Tinea t ranslucens) 等のヒロズコガ類、ギンモンハ モグリガ (Lyonetiaprunifolie11 a) 等のハモグリガ類、キンモンホソガ (Phyllo norycter rigoniella) 等のホソガ 類、ミカンハモグリガ(Phyllocnistis citrella) 等のコハモグリガ類、コナガ (P1

utella xylostella), Prays citri等のスガ類、ブドウスカシバ(Parant hrene regalis), Synanthedo n sp. 等のスカシバガ類、ワタアカミムシ (Pec tinophora gossypiella)、ジャ ガイモガ (Phthorimaea opercule 11a)、Stomopteryx sp. 等のキバガ 類、モモシンクイガ (Carposina nipon ensis) 等のシンクイガ類、イラガ (Monema flavescens) 等のイラガ類、ニカメイガ (Chilo suppressalis), $\neg \neg \neg \neg \rightarrow$ イガ (Cnaphalocrocis medinal is), Ostrinia nubilalis, PD ノメイガ (Ostrinia furnacalis) 、ハイマダラノメイガ(Hellula undal is)、ハチミツガ (Galleriamellone lla), Elasmopalpus lignose llus, Loxostege sticticali s等のメイガ類、モンシロチョウ(Pieris ra pae) 等のシロチョウ類、ヨモギエダシャク (Asc otis selenaria) 等のシャクガ類、オビ カレハ (Malacosoma neustria) 等 のカレハガ類、Manduca sexta等のスズメ ガ類、チャドクガ (Euproctis pseudo conspersa)、マイマイガ (Lymantri a dispar) 等のドクガ類、アメリカシロヒトリ (Hyphantria cunea) 等のヒトリガ 類、タバコバッドワーム (Heliothis vir escens)、ボールワーム (Helicoverp a zea)、シロイチモジョトウ (Spodopte raexigua)、オオタバコガ (Helicove rpa armigera)、ハスモンヨトウ (Spo doptera litura)、ヨトウガ (Mame stra brassicae)、タマナヤガ (Agr otis ipsiron), アワヨトウ (Pseud aletia separata)、イラクサキンウワ バ (Trichoplusia ni)等のヤガ類等。 【0180】鞘翅目害虫、例えばドウガネブイブイ(A nomala cuprea)、マメコガネ (Popi llia japonica)、ヒメコガネ (Anom ala rufocuprea), Eutheola rugiceps等のコガネムシ類、ワイヤーワーム (Agriotes sp.), Conodeuss p. 等のコメツキムシ類、ニジュウヤホシテントウ(E pilachna vigintioctopunct ata)、インゲンテントウムシ(Epilachna varivestis) 等のテントウムシ類、コクヌ ストモドキ (Tribolium castaneu m) 等のゴミムシダマシ類、ゴマダラカミキリ (Ano plophora malasiaca)、マツノマダ

ラカミキリ (Monochamus alternat us) 等のカミキリムシ類、インゲンマメゾウムシ(A canthoscelides obtectus), アズキゾウムシ (Callosobruchus ch inensis) 等のマメゾウムシ類、コロラドハムシ (Leptinotarsa decemlineat a)、コーンルートワーム (Diabrotica s p.)、イネドロオイムシ(Oulema oryza e)、テンサイトビハムシ (Chaetocnema concinna), Phaedon cochlea rias, Oulema melanopus, Dic ladispa armigera等のハムシ類、Ap ion godmani等のホソクチゾウムシ類、イネ ミズゾウムシ (Lissorhoptrus oryz ophilus)、ワタミゾウムシ(Anthonom us grandis) 等のゾウムシ類、コクゾウムシ (Sitophilus zeamais) 等のオサゾ ウムシ類、キクイムシ類、カツオブシムシ類、シバンム シ類等。

【O181】双翅目害虫、例えばキリウジガガンボ(T ipra ano)、イネユスリカ (Tanytars us oryzae)、イネシントメタマバエ (Ors eolia oryzae)、チチュウカイミバエ(C eratitis capitata)、イネミギワバ エ (Hydrellia griseola)、オウト ウショウジョウバエ (Drosophila suzu kii) 、フリッツフライ (Oscinella fr it)、イネカラバエ (Chlorops oryza e)、インゲンモグリバエ(Ophiomyia ph aseoli)、マメハモグリバエ(Liriomyz a trifolii)、アカザモグリハナバエ(Pe gomya hyoscyami)、タネバエ(Hyl emiaplatura)、ソルガムフライ(Athe rigona soccata)、イエバエ (Musc a domestica)、ウマバエ (Gastrop hilus sp.)、サシバエ (Stomoxys sp.)、ネッタイシマカ(Aedes aegypt i)、アカイエカ (Culex pipiens)、シ ナハマダラカ (Anopheles slnensi s)、コガタアカイエカ (Culex tritaen iorhynchus)等。

【0182】膜翅目害虫、例えばクキバチ類(Cephus sp.)、カタビロコバチ類(Harmolita sp.)、カブラハバチ類(Athalia sp.)、スズメバチ類(Vespa sp.)、ファイアーアント類等。

【0183】直翅目害虫、例えばチャバネゴキブリ (Blatella germanica)、ワモンゴキブリ (Periplaneta americana)、ケラ (Gryllotalpa african

a)、バッタ (Locustamigratoria migratoriodes)、Melanoplus sanguinipes等。

【0184】シロアリ目害虫、例えば、ヤマトシロアリ (Reticulitermessperatus)、 イエシロアリ (Coptotermes formos anus)等。

【0185】アザミウマ目害虫、例えば、チャノキイロアザミウマ(Scirtothrips dorsalis)、ミナミキイロアザミウマ(Thrips palmi)、クロトンアザミウマ(Heliothrips haemorrhoidalis)、ミカンキイロアザミウマ(Frankliniella occidentalis)、イネクダアザミウマ(Haplothrips aculeatus)等。

【0186】ハダ二類、例えばナミハダニ(Tetranychus urticae)、カンザワハダニ(Tetranychus urticae)、カンザワハダニ(Tetranychus kanzawai)、ミカンハダニ(Panonychus citri)、リンゴハダニ(Panonychus ulmi)、イエローマイト(Eotetranychus carpini)、テキサスシトラスマイト(Eotetranychus banksi)、ミカンサビダニ(Phyllocoptruta oleivora)、チャノホコリダニ(Polyphagotarsonemus latus)、ヒメハダニ(Brevipalpus sp.)、ロビンネダニ(Rhizoglyphus robini)、ケナガコナダニ(Tyrophagus putrescentiae)等。

【0187】植物寄生性線虫類、例えばサツマイモネコブセンチュウ(Meloidogyne incognita)、ネグサレセンチュウ(Pratylenchus sp.)、ダイズシストセンチュウ(Heterodera glycines)、イネシンガレセンチュウ(Aphelenchoides besseyi)、マツノザイセンチュウ(Bursaphelenchus xylophilus)等。

【0188】その他有害動物、不快動物、衛生害虫、寄生虫、例えばスクミリンゴガイ(Pomacea canaliculata)、ナメクジ(Incilariasp.)、アフリカマイマイ(Achatina fulica)等の腹足綱類(Gastropoda)、ダンゴムシ(Armadillidium sp.)、ワラジムシ、ムカデ等の等脚目類(Isopoda)、Liposcelis sp.等のチャタテムシ類、Ctenolepisma sp.等のシミ類、Pulex sp.、Ctenocephalides sp.等のノミ類、Trichodectes sp.等のハジラミ類、Cimex sp.等のトコジラミ類、オウシマダニ(Boophilus microplu

s)、フタトゲチマダニ(Haemaphysalis longicornis)等の動物寄生性ダニ類、ヒョウヒダニ類等を挙げることができる。

【0189】更に、有機リン系化合物、カーバメート系化合物、合成ピレスロイド系化合物、アシルウレア系化合物あるいは既存の殺虫剤に抵抗性を示す害虫に対しても有効である。

[0190]

【発明の効果】本発明の化合物は、半翅目害虫、鱗翅目害虫、鞘翅目害虫、双翅目害虫、膜翅目害虫、直翅目害虫、シロアリ目害虫、アザミウマ目害虫、ハダニ類、植物寄生性線虫類等の広範囲の有害生物に対して優れた防除効果を示し、また、抵抗性を帯びた有害生物をも防除できる。又は、本発明方法によれば触媒なしで両o一位が例えばクロロ置換したような発明化合物が他のアリール基に導入された化合物が製造できる。

【0191】次に、代表的な製剤例をあげて製剤方法を 具体的に説明する。化合物、補助剤の種類及び配合比率 は、これのみに限定されることなく広い範囲で変更可能 である。以下の説明において、%は重量百分率を示す。

【0192】製剤例1 乳剤

化合物 (II-7) 30%、シクロヘキサノン20%、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル11%、アルキルベンゼンスルホン酸カルシウム4%及びメチルナフタリン35%を均一に溶解して乳剤とした。

【0193】製剤例2 水和剤

化合物 (II-7) 10%、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物ナトリウム塩0.5%、ポリオキシエチレンアルキルアリール0.5%、珪藻土24%、クレー65%を均一に混合粉砕して水和剤とした。

【0194】製剤例3 粉剤

化合物 (II-7) 2%、珪藻土5%及びクレー93% を均一に混合粉砕して粉剤とした。

【0195】製剤例4 粒剤

化合物(II-7)5%、ラウリルアルコール硫酸エステルのナトリウム塩2%、リグニンスルホン酸ナトリウム5%、カルボキシメチルセルロース2%及びクレー86%を均一に混合粉砕した。この混合物100重量部に水20重量部を加えて練合し、押出式造粒機を用いて14~32メッシュの粒状に加工したのち、乾燥して粒剤とした。

【0196】次に本発明化合物を有効成分とする有害生物防除剤の奏する効果について試験例をもって説明する。

【0197】試験例1 トビイロウンカ殺虫試験 製剤例2に準じて調製した水和剤を500ppmの濃度 に水で希釈した。その薬液にイネ茎葉を浸漬し、風乾 後、試験管に静置した。その中にトビイロウンカ幼虫5 頭を放ち、脱脂綿で栓をした。その後、25℃の恒温室 に置き、6日後に死虫数を調査し、数1の計算式により 死虫率を算出した。試験は2連制で行った。結果を表1 9~表22に示す。

[0198]

【数1】

調査日の死虫数 死虫率(%)=---××100

供試幼虫数

【0199】 【表19】

化合物	番号	死虫率
I —	1	100
I -	7	100
I -	8	100
I —	9	100
I —	1 0	100
I —	1 3	100
I -	1 4	100
I —	1 5	100
I —	16	100
- I	1 7	100
I —	3 1	100
I —	3 2	100
I —	3 4	100
I —	5 9	100
I —	60	100
I —	6 2	100
I —	6 5	100
I —	66	100
I —	8 7	100
I —	8 8	100
I —	8 9	100
I —	9 0	100
I —	9 1	100
I —	93	100
I —	9 4	100
I —	9 5	100
I —	96	100
I —	9 7	100
I - 1	0 0	100
I - 1	10	100
I - 1	1 3	100

【0200】 【表20】

化合物番号	死虫率
I — 1 1 4	100
I - 1 1 7	100
I I - 1	100
I I — 2	100
1 I - 3	100
I I — 4	100
I I — 5	100
I I — 7	100
I I — 8	100
1 I — 9	100
I I - 1 0	100
I I - 1 1	100
I I — 1 3	100
I I - 1 4	100
I I - 1 5	100
I I - 1 6	100
I I - 1 7	100
I I - 1 8	100
I I — 1 9	100
II - 20	100
I I — 2 3	100
I I - 2 4	100
I I - 4 0	100
I I - 4 1	100
I I - 69	100
II - 70	100
I I - 7 1	100
I I - 7 2	100
I I - 7 3	100
I I - 7 4	100
I I - 7 5	100

【0201】 【表21】

化合物番号	死虫率
I I - 7 6	100
I I - 7 7	100
I I - 78	100
I I - 8 4	100
I I - 8 5	100
I I – 8 8	100
I I — 9 0	100
I I - 9 1	100
I I — 9 3	100
I I - 9 4	100
I I – 9 5	100
IV- 2	100
I V - 3	100
IV- 7	100
I V – 9	100
I V – 1 7	100
I V - 2 3	100
IV-25	100
I V - 2 7	100
I V - 2 8	100
I V - 3 3	100
I V - 3 4	100
I V - 3 6	100
IV - 40	100
IV-45	100
V – 3	100
V – 5	100
V – 7	100
V - 11	100
V - 12	100
V - 13	100

化合物番号	死虫率
V - 1 4 V - 1 5 V - 1 6 V - 2 0 V - 2 2 V - 2 3	1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
V - 24 V - 26 V I - 5 V I - 7 V I - 13 V II - 1	1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

【0202】 【表22】 【0203】試験例2 シロイチモジョトウ殺虫試験 製剤例2に準じて調製した水和剤を500ppmの濃度 に水で希釈した。その薬液にキャベツ葉を浸漬し、風乾 後、容量60mlの塩化ビニル製のカップに入れた。そ の中にコナガ3齢幼虫10頭を放ち蓋をした。その後、 25℃の恒温室に置き、6日後に死虫数を調査し、数1 の計算式により死虫率を算出した。試験は1連制で行っ た。結果を表23、表24に示す。

【0204】 【表23】

化合物番号	死虫率	
I — 1	100	
I – 2	100	
I — 7	100	
I — 8	100	
e – 1	100	
I - 16	100	
I - 17	100	
I - 59	100	
I - 60	100	
I - 62	100	
I - 65	100	
$I - 1 \ 1 \ 0$	100	
$I - 1 \ 1 \ 1$	100	
$I - 1 \ 1 \ 2$	100	
$I - 1 \ 1 \ 4$	100	
I I — 1	100	
I I - 2	100	
I I — 3	100	
I I - 4	100	
II - 72	100	
I I — 7 3	100	
I I — 8 4	100	
I I - 8 5	100	
II - 86	100	
IV — 9	100	
IV-36	100	
V – 1	100	
V – 2	100	
V – 3	100	
V – 5	100	
V – 7	100	

【0205】 【表24】

化合物番号	死虫率	
V – 9	100	
V - 10	100	
V - 11	100	
V - 12	100	
V - 14	100	
V - 16	100	
V - 17	100	
V - 22	100	
V - 23	100	
V - 26	100	
V I - 1	100	
V Ⅲ — 2	100	
V Ⅲ — 1 0	100	
V Ⅲ — 1 2	100	
VⅢ-19	100	

【0206】試験例3 ウリハムシ殺虫試験

製剤例 2に準じて調製した水和剤を500ppmの濃度に水で希釈した。その薬液 5m1を容量60m1の塩化ビニル製カップに入れた20グラムの乾燥土に滴下した。さらに、ここにキュウリ種子5粒を入れ、混和し、ウリハムシ2齢幼虫を5頭放虫し、蓋をした。その後、25℃の恒温室に置き、5日後に死虫数を調査し、数1の計算式により死虫率を算出した。試験は2連制で行った。結果を表25に示す。

【0207】 【表25】

化合物番号		死虫率	
I -	7	100	
I —	8	100	
I —	9	100	
I —	10	100	
I —	16	100	
I —	1 7	100	
I I —	4	100	
I I —	5	100	
I I —	7	100	
I I —	9	100	
11-	10	100	
I I —	1 3	100	
I I —	18	100	
I I -	20	100	
I I -	7 2	100	
I I -	7 3	100	

【0208】試験例4 ナミハダニ防除試験 製剤例2に準じて調製した水和剤を有効成分として50 0ppmの濃度に水で希釈した。その薬液に、予めナミ ハダニ成虫を接種しておいたダイズ苗を浸漬し、風乾し を求めた。結果を表26に示す。 た。処理後のダイズ苗は摂氏25度の恒温室に置き、1 3日後に生存虫数を調査し、数2の計算式により防除価

[0209] 【数 2 】

(1-無処理区の処理前成虫数) 処理区の調査日成虫数

----×---×100 防除価(%)=-----

処理区の処理前成虫数 無処理区の処理日成虫数

[0210] 【表26】

化合物番号	死虫率
I - 1 0 7	100
II - 70	9 5
I I - 8 2	9 0
I I - 9 5	9 5
IV- 7	9 9
I V - 2 3	100
I V - 2 5	9 6
I V - 2 8	9 5
I V - 3 4	100
V - 20	9 9
V - 22	100
V I - 1	9 1
V I - 1 3	8 9
V Ⅲ — 1 0	9 7

フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコート (参考)
A 0 1 N 43/653		A O 1 N 43/653 N	
43/76		43/76	
43/78		43/78 B	
43/80	101	43/80 1 0 1	
C 0 7 D 213/71		C 0 7 D 213/71	
213/85		213/85	
213/89		213/89	
249/12	5 1 2	249/12 5 1 2	
261/10		261/10	
263/46		263/46	
275/03		277/36	
277/36		277/40	
277/40		277/48	
277/48		277/56	
277/56		277/64	
277/64		307/68	
307/68		333/34	
333/34		333/36	
333/36		333/38	

333/38 409/04 2 1 3 275/02

(72)発明者 西山 清利 静岡県磐田郡福田町塩新田408番地の1 株式会社ケイ・アイ研究所内

(72)発明者 朝日田 光晴 静岡県磐田郡福田町塩新田408番地の1 株式会社ケイ・アイ研究所内

(72)発明者 和田 信英 静岡県磐田郡福田町塩新田408番地の1 株式会社ケイ・アイ研究所内 (72) 発明者 矢野 祐幸 静岡県小笠郡菊川町加茂1809番地

(72) 発明者 小松 正明 静岡県小笠郡菊川町加茂1809番地

(72)発明者 藤沢 豊一 静岡県小笠郡菊川町加茂1809番地

(72)発明者 嶋津 朋徳 静岡県浜松市佐鳴台6丁目10番地の48